

(19)日本国特許庁(J P)

(12) 公開特許公報 (A) (11)特許出願公開番号

特開2003 - 206320

(P2003 - 206320A)

(43)公開日 平成15年7月22日(2003.7.22)

(51) Int.Cl ⁷	識別記号	F I	テマコード [*] (参考)
C 0 8 F 30/04		C 0 8 F 30/04	3 K 0 0 7
C 0 7 F 15/00		C 0 7 F 15/00	E 4 C 0 5 5
C 0 9 K 11/06	680	C 0 9 K 11/06	4 H 0 5 0
H 0 5 B 33/14		H 0 5 B 33/14	B 4 J 1 0 0
// C 0 7 D213/79		C 0 7 D213/79	

審査請求 未請求 請求項の数 400 L (全 27数)

(21)出願番号 特願2002 - 280931(P2002 - 280931)

(22)出願日 平成14年9月26日(2002.9.26)

(31)優先権主張番号 特願2001 - 345136(P2001 - 345136)

(32)優先日 平成13年11月9日(2001.11.9)

(33)優先権主張国 日本(JP)

(71)出願人 000002004

昭和電工株式会社

東京都港区芝大門1丁目13番9号

(72)発明者 五十嵐 威史

千葉県千葉市緑区大野台一丁目1番1号 昭

和電工株式会社内

(72)発明者 蒲池 元昭

千葉県千葉市緑区大野台一丁目1番1号 昭

和電工株式会社内

(74)代理人 100118740

弁理士 柿沼 伸司

最終頁に続く

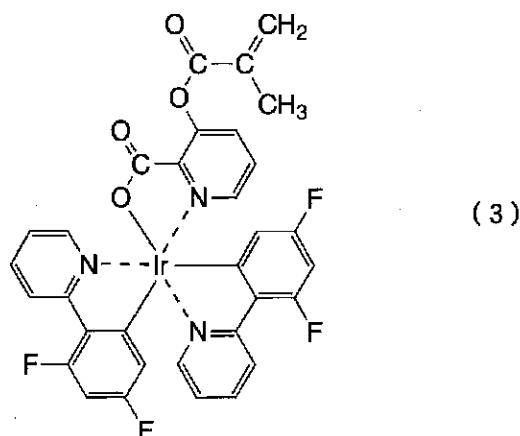
(54)【発明の名称】重合性化合物およびその製造方法

(57)【要約】

【課題】高発光効率で大面積化が可能であり、かつ量産可能な有機発光素子を得るための高分子系発光材料を提供することを課題とする。

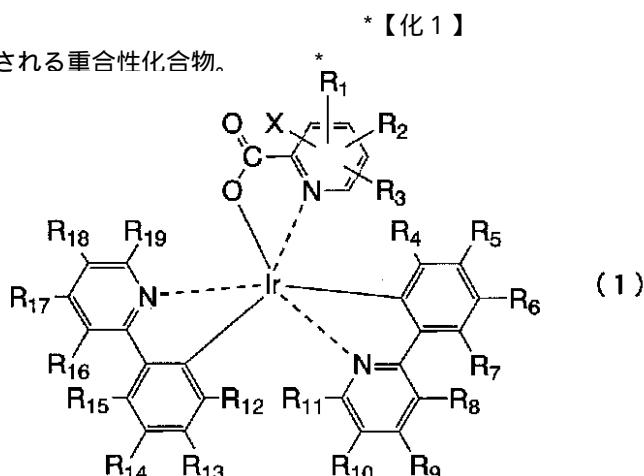
【解決手段】イリジウム錯体部分を有する重合性化合物を得ることに成功し、上記課題を解決するに至った。イリジウム錯体部分を有する重合性化合物とは、例えば、ビス(2-フェニルピリジン)イリジウム錯体部分と重合性官能基(例えばビニル基)とを有する重合性化合物(例えば下記式(3))があげられる。

【化1】



【特許請求の範囲】

【請求項1】式(1)で示される重合性化合物。

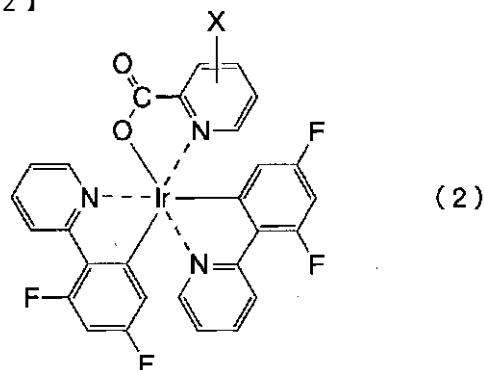


[式中、Xは重合性官能基を有する置換基を表す。R₁～R₃はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子またはヘテロ原子を有してもよい炭素数1～20の有機基を表す。R₄～R₁₉はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、二トロ基、アミノ基、スルホン酸基、スルホン酸エステル基またはヘテロ原子を有してもよい炭素数1～20の有機基を表す。]

【請求項2】前記式(1)におけるXの重合性官能基が炭素-炭素二重結合を有する基であることを特徴とする請求項1に記載の重合性化合物。

【請求項3】式(2)で示される重合性化合物。

【化2】



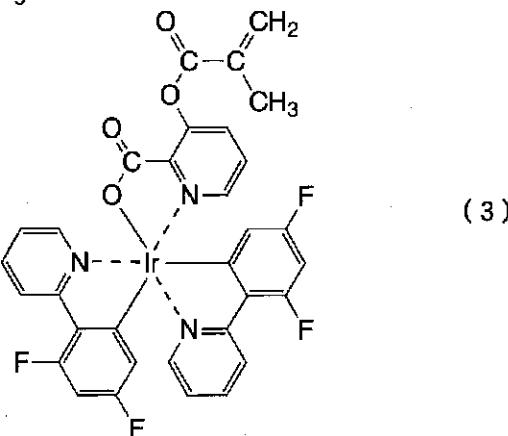
[式中、Xは重合性官能基を有する置換基を表す。]

【請求項4】重合性官能基がアクリロイルオキシ基またはメタクリロイルオキシ基である請求項1または3に記載の重合性化合物。

【請求項5】前記式(1)または(2)におけるXがメタクリロイルオキシ基である請求項1または3に記載の重合性化合物。

【請求項6】式(3)で示される重合性化合物。

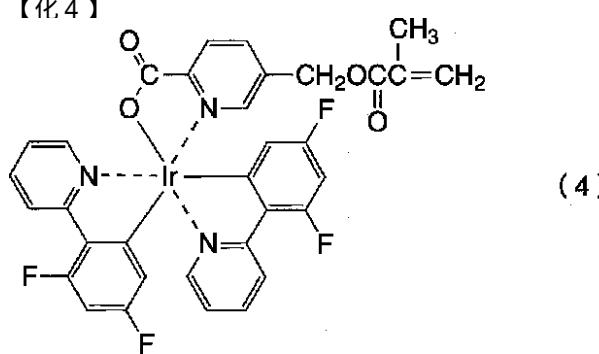
【化3】



【請求項7】前記式(1)または(2)におけるXがメタクリロイルオキシメチル基である請求項1または3に記載の重合性化合物。

【請求項8】式(4)で示される重合性化合物。

【化4】



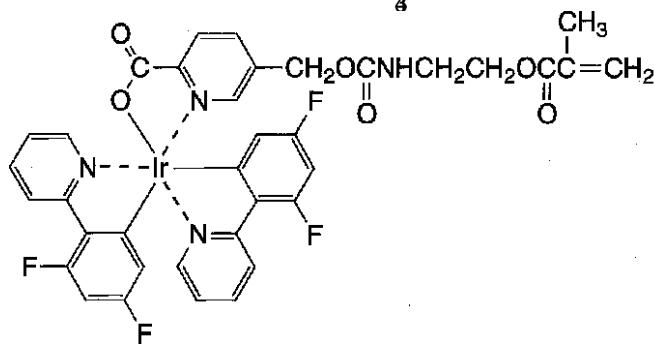
【請求項9】前記式(1)または(2)におけるXがメタクリロイルオキシエチルカルバモイルオキシメチル基である請求項1または3に記載の重合性化合物。

【請求項10】式(5)で示される重合性化合物。

【化5】

(3)

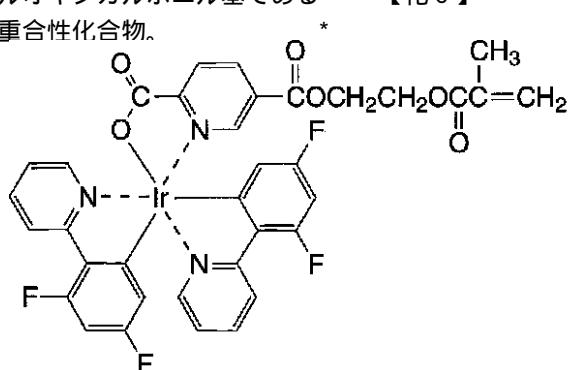
特開2003-206320



(5)

【請求項11】前記式(1)または(2)におけるXが
メタクリロイルオキシエチルオキシカルボニル基である
請求項1または3に記載の重合性化合物。

*【請求項12】式(6)で示される重合性化合物。
【化6】

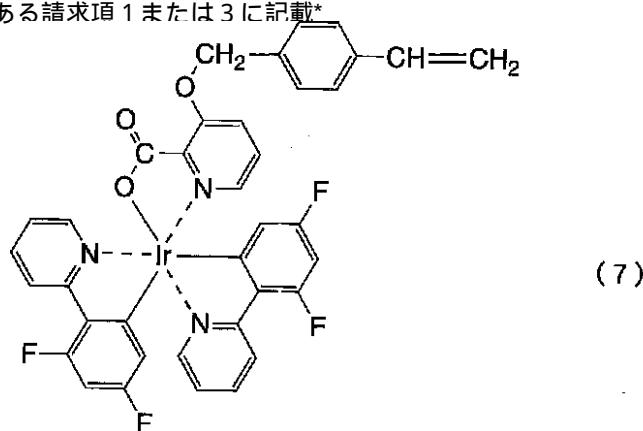


【請求項13】重合性官能基がスチリル基である請求項
1または3に記載の重合性化合物。

*の重合性化合物。

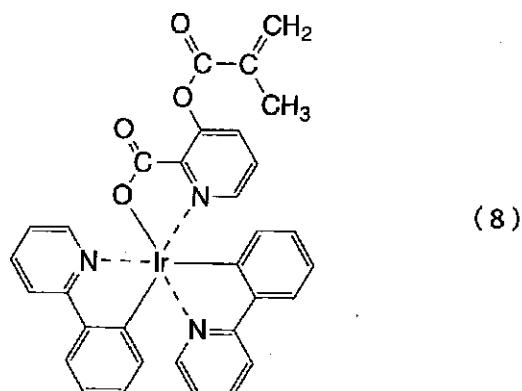
【請求項14】前記式(1)または(2)におけるXが
ビニルベンジルオキシ基である請求項1または3に記載*

【請求項15】式(7)で示される重合性化合物。
【化7】



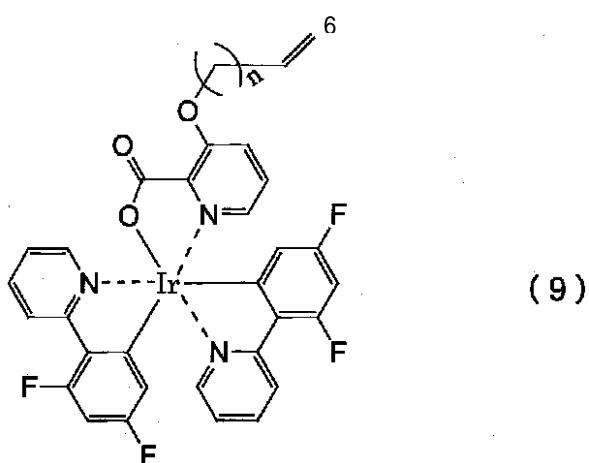
【請求項16】式(8)で示される重合性化合物。
【化8】

30



40 【請求項17】式(9)で示される重合性化合物。

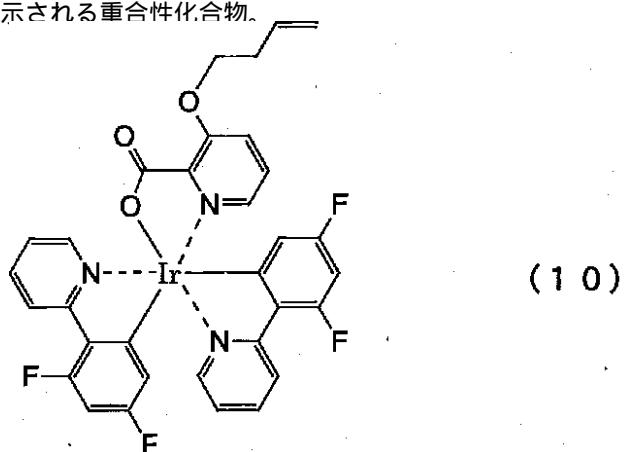
【化9】



〔式中、nは0～20の整数を表す。〕

*【化10】

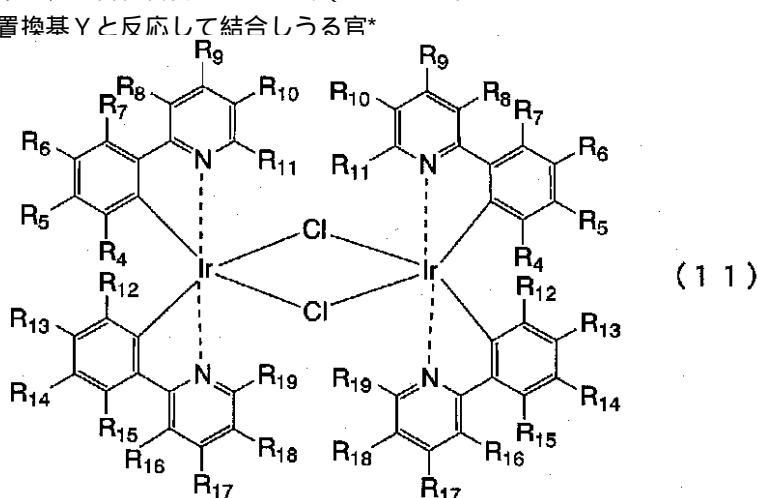
【請求項18】式(10)で示される重合性化合物。



【請求項19】式(11)で示されるイリジウム二核錯体と式(12)で示されるピコリン酸誘導体を反応させた後、その反応生成物中と、重合性官能基および式(130
2)に由来する反応性置換基Yと反応して結合しうる官能基を有する化合物とを反応させることを特徴とする単核イリジウム錯体部分を含む重合性化合物の製造方法。

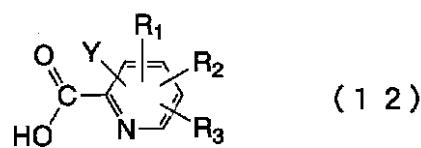
*能基を有する化合物とを反応させることを特徴とする単核イリジウム錯体部分を含む重合性化合物の製造方法。

【化11】



〔式中、R₄～R₁₉はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、ニトロ基、アミノ基、スルホン酸基、スルホン酸エステル基またはヘテロ原子を有してもよい炭素数1～20の有機基を表す。〕

【化12】



〔式中、Yは反応性置換基を表し、R₁、R₂、R₃はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子またはヘテロ原子を有してもよい炭素数1～20の有機基を表す。〕

【請求項20】前記式(12)におけるYが活性水素を有する基である請求項19に記載の単核イリジウム錯体部分を含む重合性化合物の製造方法。

【請求項21】前記式(12)におけるYがヒドロキシリ基またはヒドロキシメチル基である請求項19に記載の単核イリジウム錯体部分を含む重合性化合物の製造方法。

【請求項22】重合性官能基を有する化合物が重合性官能基を有する酸塩化物である請求項21に記載の単核イリジウム錯体部分を含む重合性化合物の製造方法。

【請求項23】重合性官能基を有する化合物が重合性官能基を有するアルキルハライド化合物である請求項21に記載の単核イリジウム錯体部分を含む重合性化合物の製造方法。

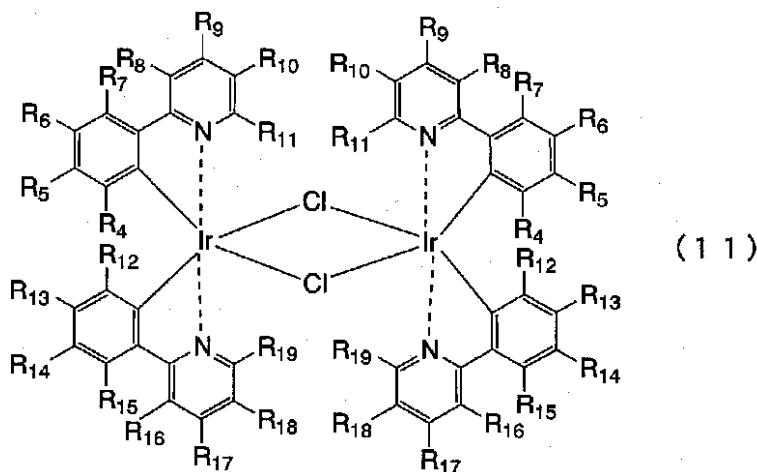
* 【請求項24】重合性官能基を有する化合物が重合性官能基を有するイソシアネート化合物である請求項20または21に記載の単核イリジウム錯体部分を含む重合性化合物の製造方法。

【請求項25】前記式(12)におけるYがカルボキシリ基である請求項19に記載の単核イリジウム錯体部分を含む重合性化合物の製造方法。

【請求項26】重合性官能基を有する化合物が重合性官能基を有する水酸基を有する化合物である請求項25に記載の単核イリジウム錯体部分を含む重合性化合物の製造方法。

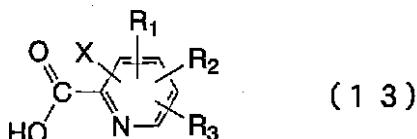
【請求項27】式(11)で示されるイリジウム二核錯体と式(13)で示されるピコリン酸誘導体を反応させることを特徴とする単核イリジウム錯体部分を含む重合性化合物の製造方法。

【化13】



〔式中、R₄～R₁₉はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、ニトロ基、アミノ基、スルホン酸基、スルホン酸エステル基またはヘテロ原子を有してもよい炭素数1～20の有機基を表す。〕

【化14】



〔式中、Xは重合性官能基を有する置換基を表し、

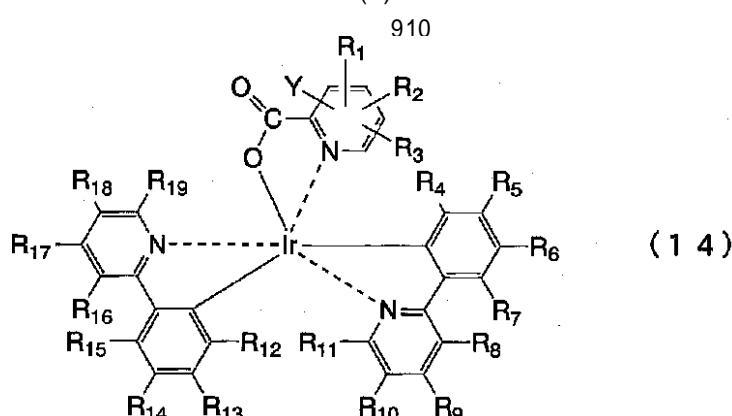
R₁、R₂、R₃はそれぞれ独立に水素原子またはヘテロ原子を有してもよい炭素数1～20の有機基を表す。〕

【請求項28】前記式(13)におけるXがメタクリロイルオキシ基、メタクリロイルオキシメチル基、メタクリロイルオキシエチルカルバモイルオキシメチル基、メタクリロイルオキシエチルカルボニル基、ビニルベンジルオキシ基から選ばれたいずれか一つである請求項27に記載の単核イリジウム錯体部分を含む単官能の重合性化合物の製造方法。

【請求項29】式(14)で示される化合物。

【化15】

(6)

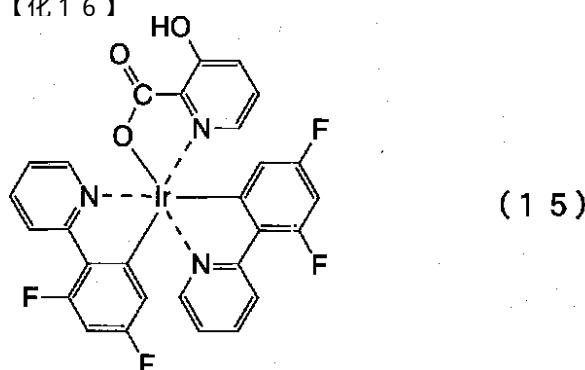


〔式中、Yは反応性置換基を表す。R₁～R₃はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子またはヘテロ原子を有してもよい炭素数1～20の有機基を表す。R₄～R₁₉はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、二トロ基、アミノ基、スルホン酸基、スルホン酸エステル基またはヘテロ原子を有してもよい炭素数1～20の有機基を表す。〕

【請求項30】前記式(14)におけるYが水酸基である請求項29に記載の化合物。

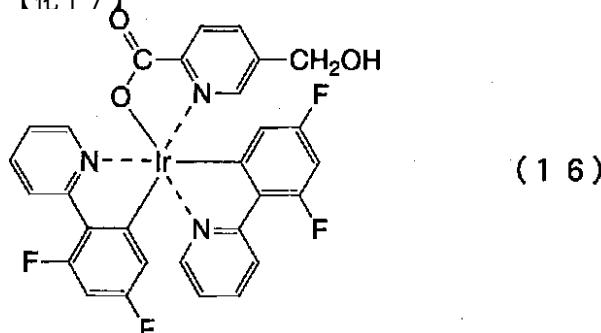
【請求項31】式(15)で示される化合物。

【化16】



*【請求項32】式(16)で示される化合物。

【化17】

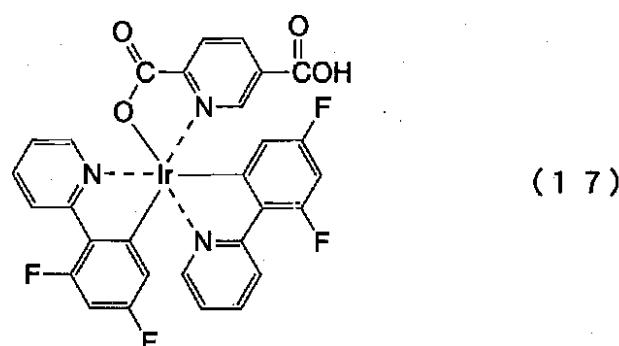


【請求項33】式(17)で示される化合物。

【化18】

10

20



【請求項34】請求項1～18のいずれか一つに記載の重合性化合物を含む組成物。

【請求項35】請求項1～18のいずれか一つに記載の重合性化合物の重合体。

【請求項36】請求項34に記載の重合性組成物を重合してなる重合体。

【請求項37】請求項1～18のいずれか一つに記載の

重合性化合物を含むことを特徴とする発光材料。

【請求項38】請求項1～18のいずれか一つに記載の重合性化合物を重合してなる発光材料。

【請求項39】請求項34に記載の組成物を重合してなる発光材料。

【請求項40】請求項37～39のいずれか一つに記載の発光材料を用いた有機発光素子。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、平面表示パネルやこれに用いられるバックライト用の有機発光素子(OLED)に用いられる高分子系発光材料の前駆体である重合性化合物に関するものである。

【0002】

【従来の技術】有機発光素子は、1987年にコダック社のC.W.Tangらにより高輝度の発光が示されて(非特許文献1参照。)以来、材料開発、素子構造の改良が急速に進み、最近になってカーオーディオや携帯電話用のディスプレイなどから実用化が始まった。この有機EL(エレクトロルミネッセンス)の用途を更に拡大するために、発光効率向上、耐久性向上のための材料開発、フルカラー表示の開発などが現在活発に行われている。特に、中型パネルや大型パネル、あるいは照明用途への展開を考える上では発光効率の向上による更なる高輝度化と、大面積化に適した量産方法の確立が必要である。

【0003】先ず、発光効率に関しては、現在の発光材料で利用されているのは励起一重項状態からの発光、すなわち蛍光であり、非特許文献2によれば、電気的励起における励起一重項状態と励起三重項状態の励起子の生成比が1:3であることから、有機ELにおける発光の内部量子効率は25%が上限である。

【0004】これに対し、M.A.Baldoらは励起三重項状態から発光するイリジウム錯体を用いることにより外部量子効率7.5%を得、これは外部取り出し効率を20%と仮定すると内部量子効率37.5%に相当し、蛍光色素を利用した場合の上限値である25%という値を上回ることが可能なことを示した(非特許文献3、特許文献1参照。)。

【0005】次に、パネルの量産方法に関しては、従来から真空蒸着法が用いられてきた。しかし、この方法は真空設備を必要とする点、大面積になるほど有機薄膜を均一の厚さに成膜することが困難になる点などの問題点を有しており、必ずしも大面積パネルの量産に適した方法とは言えない。

【0006】これに対し、大面積化が容易な方法として高分子系発光材料を用いた製造方法、すなわちインクジェット法や印刷法が開発されている。特に、印刷法は連続して長尺の成膜が行え、大面積化と量産性に優れている。

【0007】上記のように、発光効率が高くかつ大面積の有機発光素子を得るために、発光性の高分子材料が必要となる。このような発光性の高分子材料としては、ルテニウム錯体を高分子の主鎖または側鎖に組

み込んだものがある(非特許文献4参照。)。しかし、これらはイオン性化合物であるため、電圧を印加した場合に電極での酸化還元反応による電気化学発光が起こる。これは応答速度が分オーダーと極めて遅く、通常のディスプレイパネルとしては使用できない。

【0008】また、厳密な意味では高分子材料とは言えないが、ポリ(N-ビニルカルバゾール)に発光性の低分子化合物であるイリジウム錯体を混合したものがある(非特許文献5参照。)。しかし、これは均質な高分子材料に較べて熱安定性が劣り、相分離や偏析を起こす可能性がある。

【0009】

【非特許文献1】「アプライド フィジカル レター(Applied Physical Letter)」, 1987年, 第51巻, p. 913

【非特許文献2】「月刊ディスプレイ「有機ELディスプレイ」」, 1998年, 10月号別冊, p. 58

【非特許文献3】「アプライド フィジカル レター(Applied Physical Letter)」, 1999年, 第75巻, p. 4

【非特許文献4】「ポリマー プレプリント(Polymer Preprints)」, 1999年, 第40巻, 第2号, p. 1212

【非特許文献5】「ポリマー プレプリント(Polymer Preprints)」, 2000年, 第41巻, 第1号, p. 770

【特許文献1】国際公開第00/70655号

【0010】

【発明が解決しようとする課題】上記のように、発光効率が高くかつ大面積の有機発光素子を量産するために必要とされる実用的な高分子系の発光性材料は未だ存在しない。そこで、本発明は上記のような従来技術の問題点を解決し、高発光効率で大面積化が可能であり、かつ量産可能な有機発光素子を得るための高分子系発光材料を提供することを課題とする。

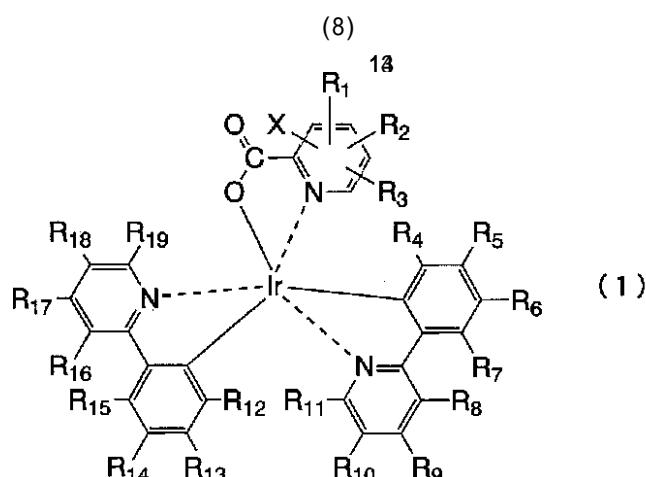
【0011】

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記の課題を解決すべく種々検討した結果、イリジウム錯体部分を有する重合性化合物を得ることに成功し、本発明を完成するに至った。

【0012】すなわち、本発明は以下の[1]~[4]で示される新規化合物である重合性化合物とこれら重合性化合物の合成に必要な新規化合物である中間体、及びこれら重合性化合物の製造方法を提供する。

【0013】[1]式(1)で示される重合性化合物。

【化19】

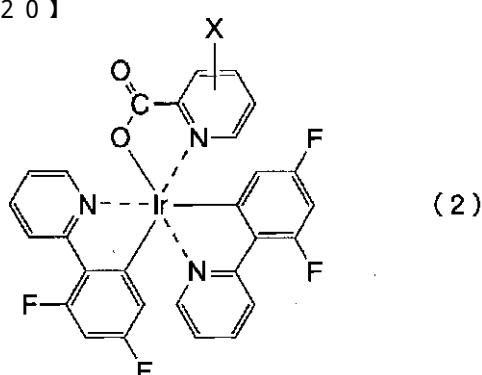


[式中、Xは重合性官能基を有する置換基を表す。R₁～R₃はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子またはヘテロ原子を有してもよい炭素数1～20の有機基を表す。R₄～R₁₉はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、ニトロ基、アミノ基、スルホン酸基、スルホン酸エステル基またはヘテロ原子を有してもよい炭素数1～20の有機基を表す。]

【0014】[2]前記式(1)におけるXの重合性官能基が炭素-炭素二重結合を有する基であることを特徴とする[1]に記載の重合性化合物。

【0015】[3]式(2)で示される重合性化合物。

【化20】



[式中、Xは重合性官能基を有する置換基を表す。]

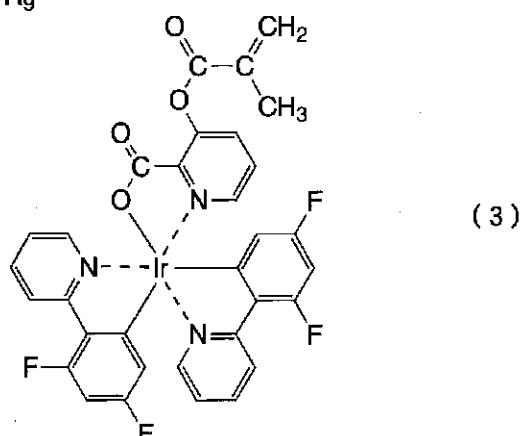
【0016】[4]重合性官能基がアクリロイルオキシ基またはメタクリロイルオキシ基である[1]または[3]に記載の重合性化合物。

【0017】[5]前記式(1)または(2)におけるXがメタクリロイルオキシ基である[1]または[3]に記載の重合性化合物。

【0018】[6]式(3)で示される重合性化合物。

【化21】

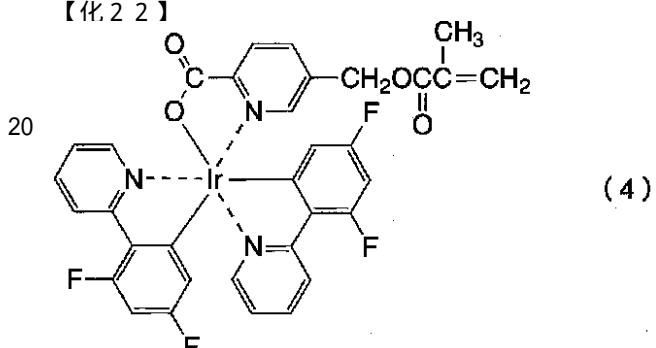
10



【0019】[7]前記式(1)または(2)におけるXがメタクリロイルオキシメチル基である[1]または[3]に記載の重合性化合物。

【0020】[8]式(4)で示される重合性化合物。

【化22】



20

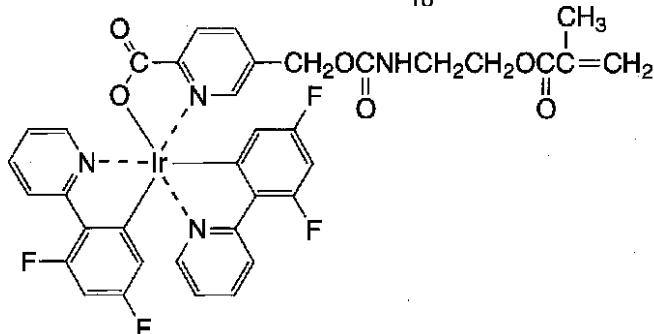
【0021】[9]前記式(1)または(2)におけるXがメタクリロイルオキシエチルカルバモイルオキシメチル基である[1]または[3]に記載の重合性化合物。

【0022】[10]式(5)で示される重合性化合物。

【化23】

30

16

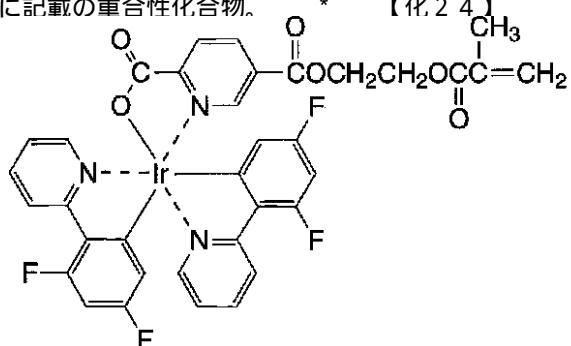


(5)

【0023】[11]前記式(1)または(2)におけるXがメタクリロイルオキシエチルオキシカルボニル基である[1]または[3]に記載の重合性化合物。

*【0024】[12]式(6)で示される重合性化合物。

【化24】



(6)

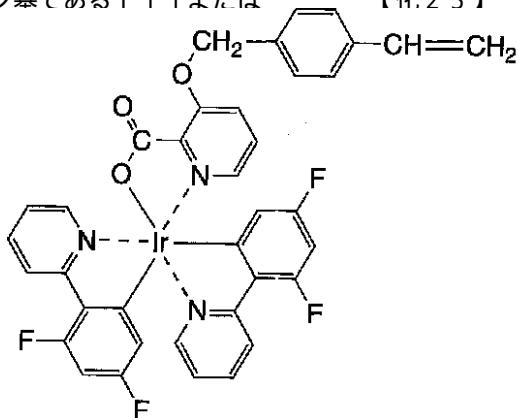
【0025】[13]重合性官能基がスチリル基である[1]または[3]に記載の重合性化合物。

*【3】に記載の重合性化合物。

【0026】[14]前記式(1)または(2)におけるXがビニルベンジルオキシ基である[11]または

*【0027】[15]式(7)で示される重合性化合物。

【化25】

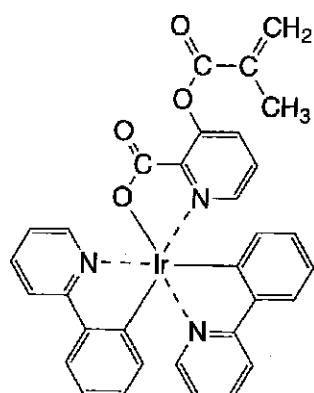


(7)

【0028】[16]式(8)で示される重合性化合物。

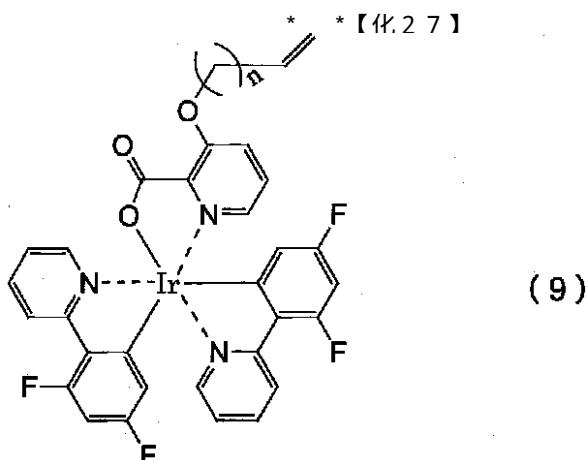
30

【化26】

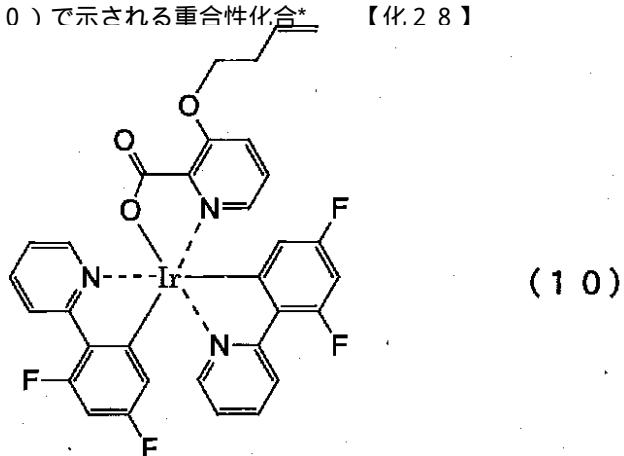


(8)

物。



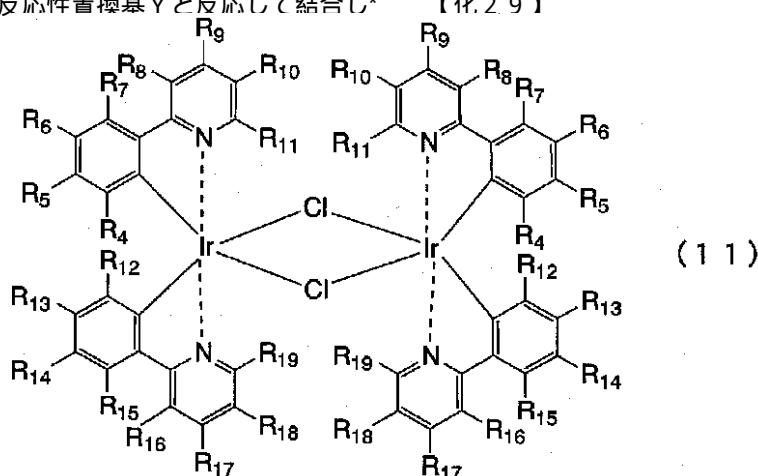
〔式中、nは0~20の整数を表す。〕

【0030】[18]式(10)で示される重合性化合物*物。
【化28】

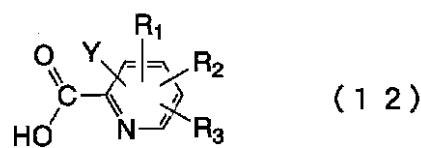
【0031】[19]式(11)で示されるイリジウム二核錯体と式(12)で示されるピコリン酸誘導体を反応させた後、その反応生成物中と、重合性官能基および

*うる官能基を有する化合物とを反応させることを特徴とする単核イリジウム錯体部分を含む重合性化合物の製造方法。
30
【化29】

式(12)に由来する反応性置換基Yと反応して結合し*

〔式中、R₄~R₁₉はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、ニトロ基、アミノ基、スルホン酸基、スルホン酸エステル基またはヘテロ原子を有してもよい炭素数1~20の有機基を表す。〕

【化30】



〔式中、Yは反応性置換基を表し、R₁、R₂、R₃はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子またはヘテロ原子を有してもよい炭素数1～20の有機基を表す。〕

【0032】[20]前記式(12)におけるYが活性水素を有する基である[19]に記載の単核イリジウム錯体部分を含む重合性化合物の製造方法。

【0033】[21]前記式(12)におけるYがヒドロキシル基またはヒドロキシメチル基である[19]に記載の単核イリジウム錯体部分を含む重合性化合物の製造方法。

【0034】[22]重合性官能基を有する化合物が重合性官能基を有する酸塩化物である[21]に記載の単核イリジウム錯体部分を含む重合性化合物の製造方法。

【0035】[23]重合性官能基を有する化合物が重合性官能基を有するアルキルハライド化合物である[21]に記載の単核イリジウム錯体部分を含む重合性化合物の製造方法。

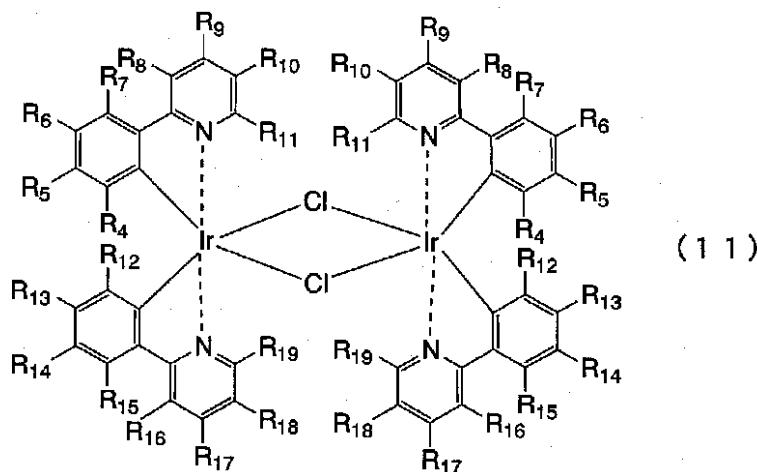
*【0036】[24]重合性官能基を有する化合物が重合性官能基を有するイソシアネート化合物である[20]または[21]に記載の単核イリジウム錯体部分を含む重合性化合物の製造方法。

【0037】[25]前記式(12)におけるYがカルボキシル基である[19]に記載の単核イリジウム錯体部分を含む重合性化合物の製造方法。

【0038】[26]重合性官能基を有する化合物が重合性官能基を有する水酸基を有する化合物である[25]に記載の単核イリジウム錯体部分を含む重合性化合物の製造方法。

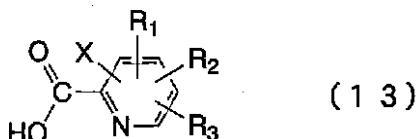
【0039】[27]式(11)で示されるイリジウム二核錯体と式(13)で示されるピコリン酸誘導体を反応させることを特徴とする単核イリジウム錯体部分を含む重合性化合物の製造方法。

【化31】



〔式中、R₄～R₁₉はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、ニトロ基、アミノ基、スルホン酸基、スルホン酸エステル基またはヘテロ原子を有してもよい炭素数1～20の有機基を表す。〕

【化32】



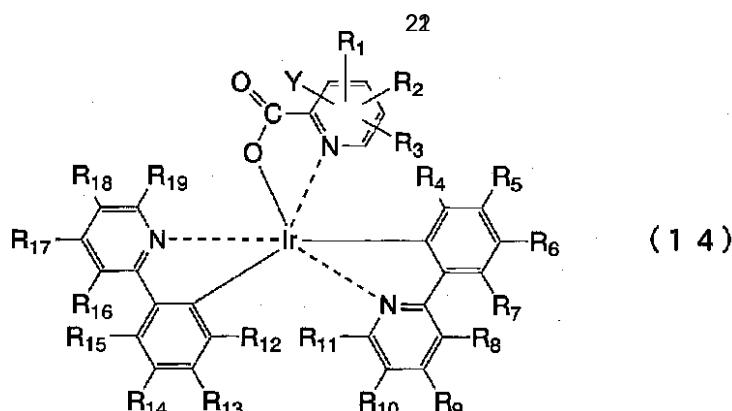
〔式中、Xは重合性官能基を有する置換基を表し、

R₁、R₂、R₃はそれぞれ独立に水素原子またはヘテロ原子を有してもよい炭素数1～20の有機基を表す。〕

【0040】[28]前記式(13)におけるXがメタクリロイルオキシ基、メタクリロイルオキシメチル基、メタクリロイルオキシエチルカルバモイルオキシメチル基、メタクリロイルオキシエチルオキシカルボニル基、ビニルベンジルオキシ基から選ばれたいずれか一つである[27]に記載の単核イリジウム錯体部分を含む単官能の重合性化合物の製造方法。

【0041】[29]式(14)で示される化合物。

【化33】

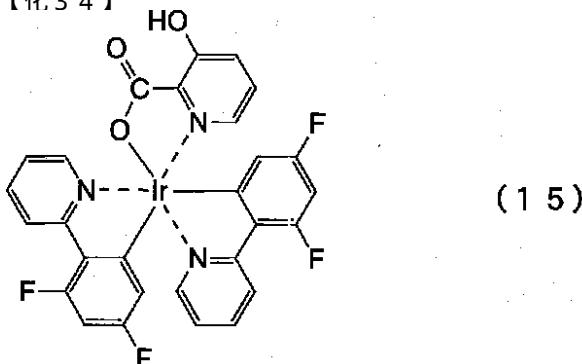


〔式中、Yは反応性置換基を表す。R₁～R₃はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子またはヘテロ原子を有してもよい炭素数1～20の有機基を表す。R₄～R₁₉はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、二トロ基、アミノ基、スルホン酸基、スルホン酸エステル基またはヘテロ原子を有してもよい炭素数1～20の有機基を表す。〕

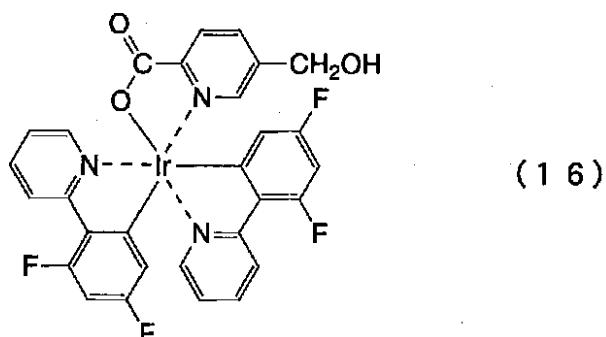
【0042】[30]前記式(14)におけるYが水酸基である[29]に記載の化合物。

【0043】[31]式(15)で示される化合物。

【化34】



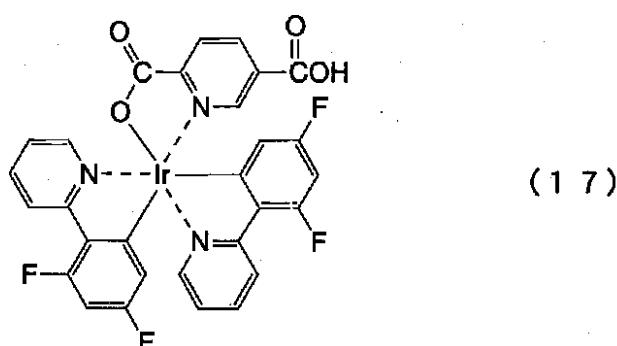
*【0044】[32]式(16)で示される化合物。



【0045】[33]式(17)で示される化合物。

【化36】

20



【0046】[34]～[18]のいずれか一つに記載の重合性化合物を含む組成物。

【0047】[35]～[18]のいずれか一つに記載の重合性化合物の重合体。

【0048】[36]～[34]に記載の重合性組成物を重合してなる重合体。

【0049】[37]～[18]のいずれか一つ

に記載の重合性化合物を含むことを特徴とする発光材料。

【0050】[38]～[18]のいずれか一つに記載の重合性化合物を重合してなる発光材料。

【0051】[39]～[34]に記載の組成物を重合してなる発光材料。

【0052】[40]～[37]～[39]のいずれか一

つに記載の発光材料を用いた有機発光素子。

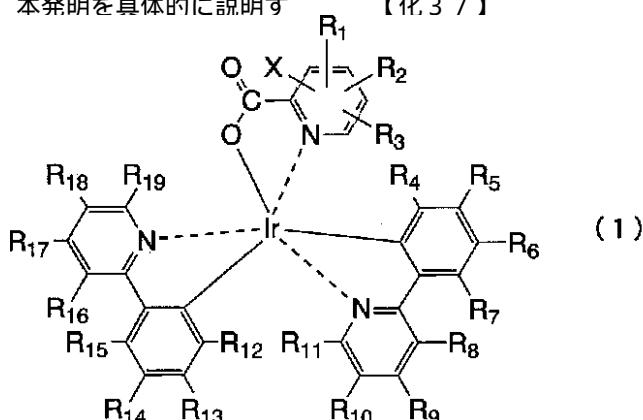
【0053】

【発明の実施の形態】以下、本発明を具体的に説明す

る。本発明により式(1)

【0054】

【化37】



[式中、Xは重合性官能基を有する置換基を表す。R₁～R₃はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子またはヘテロ原子を有してもよい炭素数1～20の有機基を表す。R₄～R₁₉はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、ニトロ基、アミノ基、スルホン酸基、スルホン酸エステル基またはヘテロ原子を有してもよい炭素数1～20の有機基を表す。]で表される重合性化合物が提供される。

【0055】式(1)においてXで表される重合性官能基を有する置換基としては、重合性官能基として炭素-炭素二重結合を有する置換基が好ましく、ビニル基、アルケニルオキシ基、アクリロイルオキシ基、メタクリロイルオキシ基、メタクリロイルオキシエチルカルバメート基等のウレタン(メタ)アクリロイルオキシ基、スチリル基及びその誘導体、ビニルアミド基及びその誘導体などを有する置換基を挙げることができる。これらの重合性官能基の中で、その重合性という観点から、アクリロイルオキシ基、メタアクリロイルオキシ基、ウレタン(メタ)アクリロイルオキシ基、スチリル基が好ましい。また、これらの置換基が結合する位置は、ピコリン酸配位子の3位、4位、5位、6位のいずれでもよい。

【0056】本発明における「ヘテロ原子を有してもよい炭素数1～20の有機基」とは、本発明の主旨を損なわない限り制限はないが、好ましくは炭素数1～20のアルキル基、アルコキシ基、アルコキシアルキル基、アリル基、アリルオキシ基、アラルキル基もしくはアラルキルオキシ基またはそれらのハロゲン置換体などが挙げられる。

【0057】式(1)の化合物におけるR₁、R₂、R₃としては水素原子、ハロゲン原子、メチル、エチル、ブロピル、イソブロピル、ブチル、イソブチル、ターシャリーブチル、アミル、ヘキシル等のアルキル基、またメ

トキシ、エトキシ、プロポキシ、イソブトキシ、ターシャリーブトキシ等のアルコキシ基、アラルキル基、更にはアセトキシ基、プロポキシカルボニル基などのエステル基等の有機基を挙げることができる。また、これらの置換基は、更にハロゲン原子等の置換基を有していてもよい。

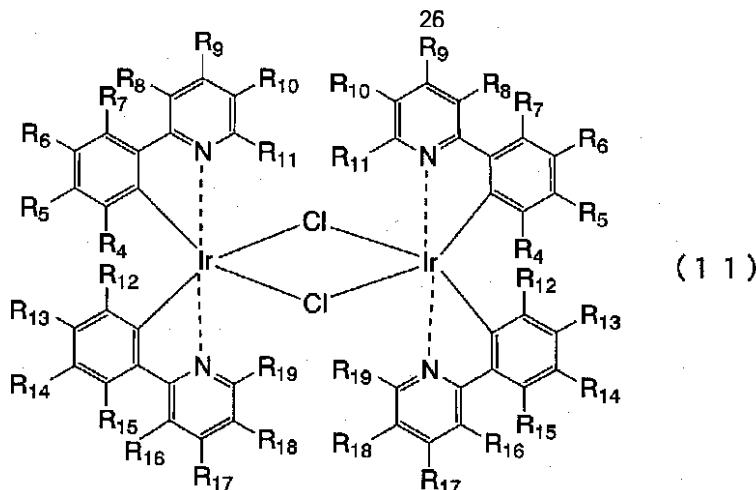
【0058】式(1)におけるR₄～R₁₉としては水素原子、ハロゲン原子、ニトロ基、アミノ基、スルホン酸基、スルホン酸メチル等のスルホン酸エステル基、メチル、エチル、ブロピル、イソブロピル、ブチル、イソブチル、ターシャリーブチル、アミル、ヘキシル等のアルキル基、またメトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソブトキシ、ターシャリーブトキシ等のアルコキシ基、アラルキル基、更にはアセトキシ基、プロポキシカルボニル基などのエステル基等の有機基を挙げができる。また、これらの有機基は、更にハロゲン原子、ニトロ基、アミノ基等の置換基を有していてもよい。これらの中では水素原子、ハロゲン原子、炭素数1～20のアルキル基が好ましい。

【0059】次に、本発明による重合性化合物の合成方法の例を以下に挙げるが、本発明は何らこれらに限定されるものではない。

【0060】本発明の重合性化合物の第1の合成方法は式(1-1)で示されるイリジウムの二核錯体と式(1-2)で示されるピコリン酸誘導体を反応させることにより反応性置換基を有する单核のイリジウム錯体を中間体として得、この中間体の反応性置換基と重合性置換基を有する化合物を反応させることにより单核イリジウム錯体部分を含む重合性化合物を得る方法である。

【0061】

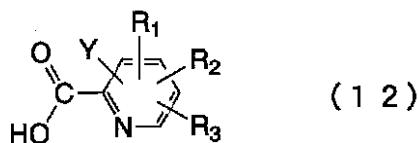
【化38】



[式中、 $R_4 \sim R_{19}$ はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、ニトロ基、アミノ基、スルホン酸基、スルホン酸エステル基またはヘテロ原子を有してもよい炭素数1～20の有機基を表す。]

【0062】

【化39】



[式中、Yは反応性置換基を表す。 R_1 、 R_2 、 R_3 はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、またはヘテロ原子を有してもよい炭素数1～20の有機基を表す。]

【0063】式(11)のイリジウムの二核錯体は公知の方法(S. Lamansky et al., Inorganic Chemistry, 40, 1704 (2001))により合成することができる。式(11)の $R_4 \sim R_{19}$ としては水素原子、ハロゲン原子、ニトロ基、アミノ基、スルホン酸基、スルホン酸メチル等のスルホン酸エステル基、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、ターシャリーブチル、アミル、ヘキシル等のアルキル基、またメトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソブロキシ、ターシャリーブロキシ等のアルコキシ基、アラルキル基、更にはアセトキシ基、プロポキシカルボニル基などのエステル基等の有機基を挙げることができる。また、これらの有機基は、更にハロゲン原子、ニトロ基、アミノ基等の置換基を有していてもよい。これらの中では水素原子、ハロゲン原子、炭素数1～20のアルキル基が好ましい。

【0064】式(12)のYは反応性置換基であり、ヒドロキシメチル基、ヒドロキシル基、メルカプト基、アミノ基等の活性水素を含む基やカルボキシル基などを例示することができるが、何らこれに限定されるものではない。また、この反応性置換基は保護基で保護されてもよい。この場合は保護基により保護されたままで反応を行って单核イリジウム錯体を得た後、脱保護により

反応性置換基を有する单核イリジウム錯体を中間体として得る。その後、この中間体の反応性置換基と重合性官能基を有する化合物と反応させることにより、单核イリジウム錯体部分を含む重合性化合物を得る。尚、これら反応性置換基の官能基としては前述の重合性置換基は除かれる。

【0065】式(12)の化合物における R_1 、 R_2 、 R_3 としては水素原子、ハロゲン原子、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、ターシャリーブチル、アミル、ヘキシル等のアルキル基、またメトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソブロキシ、ターシャリーブロキシ等のアルコキシ基、アラルキル基、更にはアセトキシ基、プロポキシカルボニル基などのエステル基等の有機基を挙げができる。また、これらの置換基は、更にハロゲン原子等の置換基を有していてもよい。これらの中では水素原子、ハロゲン原子、炭素数1～20のアルキル基が好ましい。

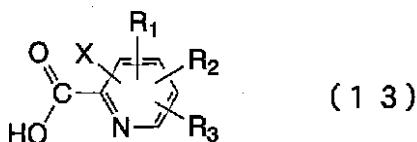
【0066】式(11)のイリジウム二核錯体と反応性置換基を有する式(12)で示される化合物との反応で得られる反応性置換基を有する单核イリジウム錯体(中間体)と反応させる重合性官能基を有する化合物は重合性の基以外に式(12)の反応性置換基Yと反応する基を有する官能基を有している必要がある。そのような官能基としては、反応性置換基Yがヒドロキシメチル基、ヒドロキシル基の場合はイソシアナト基やカルボキシル基を、Yがメルカプト基、アミノ基の場合はイソシアナト基や酸塩化物($R - C O C l$)基が挙げられる。また、式(11)の $R_4 \sim R_{19}$ は上記の单核イリジウム錯体と反応させる重合性官能基を有する化合物と反応しない基を選択しておく必要がある。

【0067】上記中間体と反応させる重合性官能基を有する化合物における重合性官能基としては、炭素-炭素二重結合を有する基が好ましく、ビニル基、アルケニルオキシ基、アクリロイルオキシ基、メタクリロイルオキシ基、メタクリロイルオキシエチルカルバメート基等のウレタン(メタ)アクリロイルオキシ基、スチリル基及

びその誘導体、ビニルアミド基及びその誘導体などを挙げることができる。これらの重合性官能基の中で、その重合性という観点から、アクリロイルオキシ基、メタアクリロイルオキシ基、ウレタン(メタ)アクリロイルオキシ基、スチリル基が好ましい。

【0068】本発明による重合性化合物の第2の合成方法は上記式(11)で示されるイリジウムの二核錯体と式(13)で示されるピコリン酸誘導体を反応させることにより直接、単核イリジウム錯体部分を含む重合性化合物を得る方法である。

【化40】



[式中、Xは重合性官能基を有する置換基を表す。]

R₁、R₂、R₃はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、ニトロ基、アミノ基、スルホン酸基、スルホン酸エチル基またはヘテロ原子を有してもよい炭素数1～2の有機基を表す。]

【0069】式(13)においてXで表される重合性官能基を有する置換基としては、重合性官能基として炭素-炭素二重結合を有する置換基が好ましく、ビニル基、アケニルオキシ基、アクリロイルオキシ基、メタクリロイルオキシ基、メタクリロイルオキシエチルカルバメート基等のウレタン(メタ)アクリロイルオキシ基、スチリル基及びその誘導体、ビニルアミド基及びその誘導体などを有する置換基を挙げることができる。これらの重合性官能基の中で、その重合性という観点から、アクリロイルオキシ基、メタアクリロイルオキシ基、ウレタン(メタ)アクリロイルオキシ基、スチリル基が好ましい。また、これらの置換基が結合する位置は、ピコリン酸配位子の3位、4位、5位、6位のいずれでもよい。

【0070】式(13)の化合物におけるR₁、R₂、R₃としては水素原子、ハロゲン原子、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、ターシャリーブチル、アミル、ヘキシル等のアルキル基、またメトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソブロキシ、ターシャリーブトキシ等のアルコキシ基、アラルキル基、更にはアセトキシ基、プロポキシカルボニル基などのエステル基等の有機基を挙げることができる。また、これらの置換基は、更にハロゲン原子等の置換基を有していてもよい。

【0071】本発明による重合性化合物は2,2'-アゾビス(イソブチロニトリル)(AIBN)、ベンゾイルパーオキサイド等の熱重合開始剤やベンゾフェノン等の紫外線重合開始剤を用いることにより容易に重合を行うことができ、イリジウム錯体部分を含む重合体を提供

することができる。重合体は、本発明による重合性化合物のうち1種類によるホモ重合体、また、本発明の重合性化合物のうち2種類以上による共重合体、更には本発明の重合性化合物のうちの1種類以上と本発明の重合性化合物以外の重合性化合物の1種類以上との共重合体のいずれであってもよい。ここで、本発明の重合性化合物以外の重合性化合物としてはビニルカルバゾールなどのホール(正孔)輸送性化合物、重合性官能基を有するオキサジアゾール誘導体あるいはトリアゾール誘導体などの電子輸送性化合物、アクリル酸メチル、メタクリル酸メチルなどの(メタ)アクリル酸アルキルエステル、ステレン及びその誘導体などのキャリア輸送性を有さない化合物を例示することができるが、何らこれらに限定されるものではない。

【0072】図1は本発明の有機発光素子構成の一例を示す断面図であり、透明基板上に設けた陽極と陰極の間にホール輸送層、発光層、電子輸送層を順次設けたものである。また、本発明の有機発光素子構成は図1の例のみに限定されず、陽極と陰極の間に順次、1)ホール輸送層/発光層、2)発光層/電子輸送層、のいずれかを設けたものでもよく、更には3)ホール輸送材料、発光材料、電子輸送材料を含む層、4)ホール輸送材料、発光材料を含む層、5)発光材料、電子輸送材料を含む層、6)発光材料の単独層、のいずれかの層を一層設けるだけでもよい。また、図1に示した発光層は1層であるが、2つ以上の層が積層されていてもよい。

【0073】本発明の重合性化合物を有機発光素子の発光層として形成する場合、本発明の重合性化合物を下層上に塗布後、重合してもよく、あらかじめ重合された重合物を塗布(コーティング)してもよい。塗布の場合、適切な溶媒に溶解したものを塗布し、その後、溶媒を乾燥することもできる。

【0074】本発明の有機発光素子の発光層は発光材料として本発明の重合性化合物および/またはその重合物を含む層であるが、他の発光物質、ホール輸送物質、電子輸送物質などが含まれていてもよい。

【0075】本発明に係る有機発光素子では発光層の両側または片側にホール輸送層、電子輸送層を形成させることにより、さらに発光効率及び/または耐久性の改善を達成できる。

【0076】ホール輸送層を形成するホール輸送材料としてはTPD(N,N'-ジメチル-N,N'--(3-メチルフェニル)-1,1'-ビフェニル-4,4'-ジアミン)、-NPD(4,4'-ビス[N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ]ビフェニル)、m-MTDATA(4,4',4''-トリス(3-メチルフェニルフェニルアミノ)トリフェニルアミン)などのトリフェニルアミン誘導体、ポリビニルカルバゾール、ポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)などの既知のホール輸送材料が使用できるが、特にこれらに限定さ

れることはない。これらのホール輸送材料は単独でも用いられるが、異なるホール輸送材料と混合または積層して用いてもよい。ホール輸送層の厚さは、ホール輸送層の導電率にもよるので一概に限定はできないが、 $10\text{ nm} \sim 10\text{ }\mu\text{m}$ が好ましく、 $10\text{ nm} \sim 1\text{ }\mu\text{m}$ が更に好ましい。

【0077】電子輸送層を形成する電子輸送材料としては、Al₂O₃（トリスアルミニウムキノリノール）などのキノリノール誘導体金属錯体、オキサジアゾール誘導体、トリアゾール誘導体などの既知の電子輸送材料が使用できるが、特にこれらに限定されることはない。これらの電子輸送材料は単独でも用いられるが、異なる電子輸送材料と混合または積層して用いてもよい。電子輸送層の厚さは、電子輸送層の導電率にもよるので一概に限定はできないが、 $10\text{ nm} \sim 10\text{ }\mu\text{m}$ が好ましく、 $10\text{ nm} \sim 1\text{ }\mu\text{m}$ が更に好ましい。

【0078】上記の各層に用いられる発光材料、ホール輸送材料および電子輸送材料はそれぞれ単独で各層を形成するほかに、高分子材料をバインダとして各層を形成することもできる。これに使用される高分子材料としては、ポリメチルメタクリレート、ポリカーボネート、ポリエステル、ポリスルホン、ポリフェニレンオキサイドなどを例示できるが、特にこれらに限定されるものではない。

【0079】上記の各層に用いられる発光材料、ホール輸送材料および電子輸送材料の成膜方法は、抵抗加熱蒸着法、電子ビーム蒸着法、スパッタリング法、コーティング法、溶液塗布法などを用いることが可能で、これらに特に限定されることはないが、低分子化合物に場合は主として抵抗加熱蒸着および電子ビーム蒸着が用いられ、高分子材料の場合は主にコーティング法が用いられることが多い。

【0080】本発明に係る有機発光素子の陽極材料としては、ITO（酸化インジウムスズ）、酸化錫、酸化亜鉛、ポリチオフェン、ポリピロール、ポリアニリンなどの導電性高分子などの既知の透明導電材料が使用できるが、特にこれらに限定されることはない。この透明導電材料による電極の表面抵抗は $1 \sim 50\text{ }/\text{ (}\Omega\text{ム/スクエア)}\text{}$ であることが好ましい。これらの陽極材料の成膜方法としては、電子ビーム蒸着法、スパッタリング法、化学反応法、コーティング法などを用いることができるが、これらに特に限定されることはない。陽極の厚さは $50 \sim 300\text{ nm}$ が好ましい。

【0081】また、陽極とホール輸送層または陽極に隣接して積層される有機層の間に、ホール注入に対する注入障壁を緩和する目的でバッファ層が挿入されていてもよい。これには銅フタロシアニンなどの既知の材料が用いられるが、特にこれに限定されることはない。

【0082】本発明に係る有機発光素子の陰極材料としては、Al、MgAg合金、Caなどのアルカリ金属、

AlCaなどのAlとアルカリ金属の合金などの既知の陰極材料が使用できるが、特にこれらに限定されることはない。これらの陰極材料の成膜方法としては、抵抗加熱蒸着法、電子ビーム蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法などを用いることができるが、これらに特に限定されることはない。陰極の厚さは $10\text{ nm} \sim 1\text{ }\mu\text{m}$ が好ましく、 $50 \sim 500\text{ nm}$ が更に好ましい。

【0083】また、陰極と、電子輸送層または陰極に隣接して積層される有機層との間に、電子注入効率を向上させる目的で、厚さ $0.1 \sim 10\text{ nm}$ の絶縁層が挿入されていてもよい。この絶縁層としては、フッ化リチウム、フッ化マグネシウム、酸化マグネシウム、アルミナなどの既知の陰極材料が使用できるが、特にこれらに限定されることはない。

【0084】また、発光層の陰極側に隣接して、ホールが発光層を通過することを抑え、発光層内で電子と効率よく再結合させる目的で、ホール・ブロック層が設けられていてもよい。これにはトリアゾール誘導体やオキサジアゾール誘導体などの既知の材料が用いられるが、特にこれに限定されることはない。

【0085】本発明に係る有機発光素子の基板としては、発光材料の発光波長に対して透明な絶縁性基板が使用でき、ガラスのほか、PET（ポリエチレンテレフタレート）やポリカーボネートを始めとする透明プラスチックなどの既知の材料が使用できるが、特にこれらに限定されることはない。

【0086】本発明の有機発光素子は、既知の方法でマトリックス方式またはセグメント方式による画素を構成することができ、また、画素を形成せずにバックライトとして用いることもできる。

【0087】

【実施例】以下に本発明について代表的な例を示し、更に具体的に説明する。尚、これらは説明のための単なる例示であって、本発明はこれらに限定されるものではない。

【0088】<測定装置等>

1) ¹H-NMR

日本電子（JEOL）製 JNM EX270

270MHz 溶媒：重クロロホルムまたは重ジメチルスルホキド

2) 元素分析装置

RECO社製 CHNS-932型

3) GPC測定（分子量測定）

カラム：Shodex KF-G+KF804L+KF802+KF801

溶離液：テトラヒドロフラン（THF）

温度：40

検出器：RI（Shodex RI-71）

4) ICP元素分析

島津製作所製 ICP-S 8000

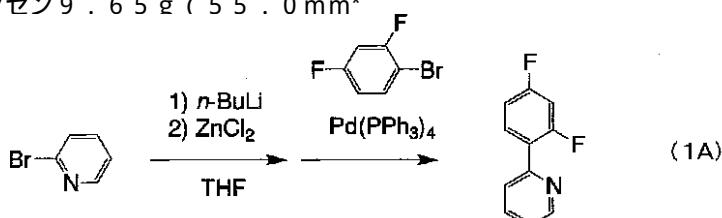
【0089】(実施例1)重合性化合物：イリジウム(III)ビス(2-(2,4-ジフルオロフェニル)ピリジナート)(3-メタクリロイロキシピコリナト)(以下、Ir(2,4-F-ppy)₂(3-OH-pic)と略す。)の合成

スキーム(1A)に示すように、2-(2,4-ジフルオロフェニル)ピリジンを合成した。即ち、アルゴン気流下において2-ブロモピリジン8.69g(55.0mmol)を脱水テトラヒドロフラン200mLに溶解して-78まで冷却し、1.6M n-ブチルリチウムのヘキサン溶液38.7mL(61.9mmol)を30分かけて滴下した。滴下後、さらに塩化亜鉛7.5g(55.0mmol)を脱水テトラヒドロフラン(THF)50mLに溶解した溶液を30分かけて滴下した。滴下後、0までゆっくりと昇温し、1-ブロモ-2,4-ジフルオロベンゼン9.65g(55.0mm*

*o1)とテトラキス(トリフルオロホスフィン)パラジウム(0)2.31g(2.0mmol)を加え、還流下に6時間攪拌した後、反応液に飽和食塩水200mLを加えジエチルエーテルで抽出した。抽出液を乾燥後、濃縮し、カラムクロマトグラフィー(シリカゲル；クロロホルム：ヘキサン=1:1(体積比))で精製することにより、2-(2,4-ジフルオロフェニル)ピリジンを無色透明のオイルとして得た。収量6.00g。収率63%。同定は¹H-NMRとCHN元素分析で行った。¹H-NMR(270MHz, CDCl₃)，ppm: 8.71(d, 1H, J = 4.6 Hz), 8.00(td, 1H, J = 8.9, 6.5 Hz), 7.8 - 7.7(m, 2H), 7.3 - 7.2(over wrapped with CHCl₃, 1H), 7.1 - 6.8(m, 2H). Anal. Found: C 68.98, H 3.80, N 7.31. Calcd: C 69.11, H 3.69, N 7.33.

【0090】

【化41】

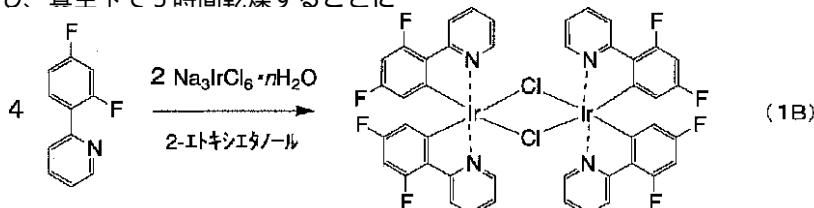


【0091】次いで、スキーム(1B)に示すように、イリジウムの2核錯体、ビス(μ-クロロ)テトラキス(2-(2,4-ジフルオロフェニル)ピリジン)ジイリジウム(III)(以下、[Ir(2,4-F-ppy)₂C1]₂と略す。)を合成した。即ち、2-(2,4-ジフルオロフェニル)ピリジン0.96g(5.0mmol)とヘキサクロロイリジウム(III)酸ナトリウムn水和物(和光純薬工業製)1.00gを2-エトキシエタノール：水=3:1の混合溶媒40mLに溶解し、30分間アルゴンガスを吹き込んだ後、還流下に5時間攪拌した。生じた沈殿をろ取り、エタノールと少量のアセトンで洗浄し、真空中で5時間乾燥することに*

*より、[Ir(2,4-F-ppy)₂C1]₂を黄色粉末として得た。収量0.79g。収率86%。同定は¹H-NMRとCHN元素分析で行った。¹H-NMR(270MHz, CDCl₃)，ppm: 9.12(d, 4H, J = 5.7 Hz), 8.31(d, 4H, J = 8.6 Hz), 7.83(dd, 4H, J = 7.6, 7.6 Hz), 6.82(dd, 4H, J = 7.3, 7.3 Hz), 6.34(dd, 4H, J = 11.6, 10.0, 2.4 Hz), 5.29(dd, 4H, J = 9.5, 2.4 Hz). Anal. Found: C 43.69, H 3.53, N 3.54. Calcd: C 43.88, H 3.45, N 3.56.

【0092】

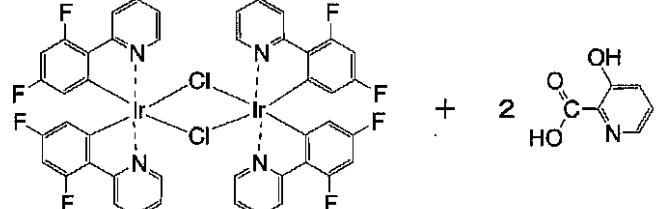
【化42】



【0093】次いで、スキーム(1C)に示すように、イリジウム(III)ビス(2-(2,4-ジフルオロフェニル)ピリジナート)(3-ヒドロキシピコリナト)(以下、Ir(2,4-F-ppy)₂(3-OH-pic)₂と略す。)を合成した。即ち、[Ir(2,4-F-ppy)₂C1]₂121.6mg(0.1mmol)、3-ヒドロキシピコリン酸41.7mg(0.3mmol)、炭酸ナトリウム106.0mg(1.0mmol)にアルゴン気流下において脱水N，

N-ジメチルホルムアミド(DMF)10mLを加え、80で2時間攪拌した。反応液に50mLの水を加えた後、酢酸エチルで抽出した。その溶液を硫酸マグネシウムで乾燥後、濃縮し、カラムクロマトグラフィー(シリカゲル、メタノール：クロロホルム=3:97(体積比))で精製した。さらにそれをヘキサン/クロロホルムより再結晶することにより黄色の結晶としてIr(2,4-F-ppy)₂(3-OH-pic)₂101.0mgを得た。収率71%。同定は¹H-NMRと

C H N元素分析で行った。¹H - NMR (270 MHz, DMSO-d₆), ppm: 13.6(br, 1H), 8.50(d, 1H, J = 5.9 Hz), 8.25(d, 2H, J = 11.1 Hz), 8.1- 8.0(m, 2H), 7.69(d, 1H, J = 5.7 Hz), 7.62(d, 1H, J = 8.1 Hz), 7.53(d, 1H, J = 4.6 Hz), 7.50(d, 1H, J = 5.7 Hz), 7.36(t, 1H, J = 4.5 Hz), 7.24(d, 1H, J = 5.1 Hz). 6.9 - 6.*



*7(m, 2H), 5.66(dd, 1H, J = 8.6, 2.4 Hz), 5.48(dd, 1H, J = 8.6, 2.4 Hz). Anal. Found: C 47.29, H 2.33, N 5.86. Calcd: C 47.32, H 2.27, N 5.91.

【0094】

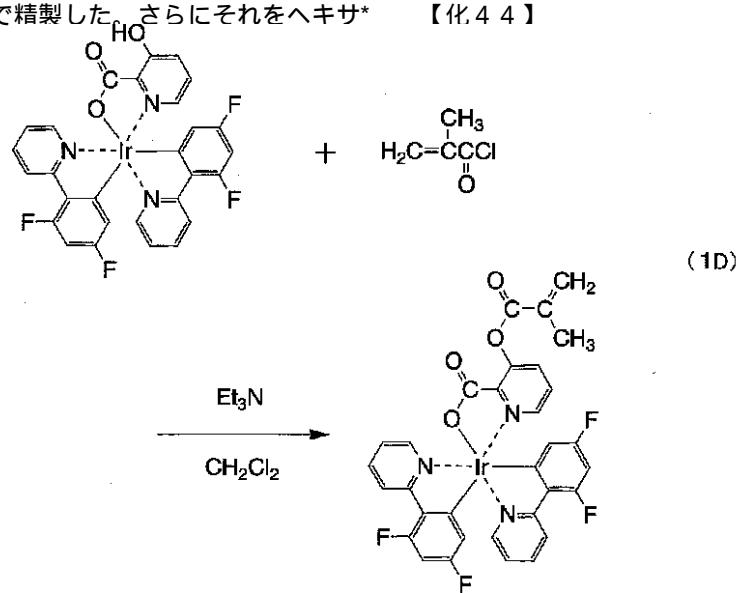
【化43】

【0095】次いで、スキーム(1D)に示すように、Ir(2,4-F-ppy)₂(3-MA-pic)を合成した。即ち、Ir(2,4-F-ppy)₂(3-OH-pic) 71.1 mg (0.10 mmol)と2,6-ジ-t-ブチルヒドロキシトルエン0.2 mgをアルゴン気流下に脱水ジクロロメタン10 mLに溶解し、トリエチルアミン101.2 mg (1.0 mmol)とメタクリル酸クロライト52.3 mg (0.50 mmol)を加え、室温で2時間攪拌した。反応液に水50 mLを加え、クロロホルムで抽出した。その溶液を硫酸マグネシウムで乾燥後、濃縮し、カラムクロマトグラフィー(シリカゲル、メタノール：クロロホルム=1:24(体積比))で精製した。さらにそれをヘキサ*

*ン／クロロホルムより再結晶することにより黄色の結晶としてIr(2,4-F-ppy)₂(3-MA-pic) 63.1 mgを得た。収率81%。同定は¹H-NMRとC H N元素分析で行った。¹H-NMR (270 MHz, DMSO-d₆), ppm: 8.51(d, 1H, J = 5.4 Hz), 8.3 - 8.2(m, 2H), 8.1 - 7.9(m, 3H), 7.8 - 7.6(m, 3H), 7.52(dd, 1H, J = 6.6, 6.6 Hz), 7.35(dd, 1H, J = 6.6, 6.6 Hz), 6.9 - 6.7(m, 2H), 6.26(s, 1H), 5.88(s, 1H), 5.68(dd, 1H, J = 8.4, 2.4 Hz), 5.44(dd, 1H, J = 8.4, 2.4 Hz), 2.00(s, 3H). Anal. Found: C 49.33, H 2.60, N 5.41. Calcd: C 49.36, H 2.59, N 5.40.

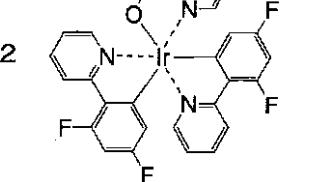
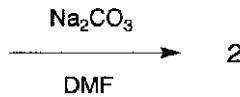
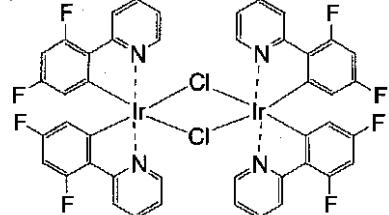
【0096】

【化44】



ピリジナート) (5 - メタクリロイロキシメチルピコリナート) (以下、Ir(2,4-F-ppy)₂(5-CH₂MA-pic)と略す。) の合成

スキーム(2A)に示すように、イリジウム(III)ビス(2-(2,4-ジフルオロフェニル)ピリジナート)(5-(ヒドロキシメチル)ピコリナート)(以下、Ir(2,4-F-ppy)₂(5-CH₂OH-pic)と略す。)を合成した。即ち、[Ir(2,4-F-ppy)₂C₁]₂ 121.6mg(0.1mmol)、5-ヒドロキシメチルピコリン酸45.9mg(0.3mmol)、炭酸ナトリウム106.0mg(1.0mmol)にアルゴン気流下において脱水N,N-ジメチルホルムアミド10mlを加え、80℃で2時間攪拌した。反応液に50mlの水を加えた後、酢酸エチルで抽出した。その溶液を硫酸マグネシウムで乾燥後、濃縮し、カラムクロマトグラフィー(シリカゲル、*

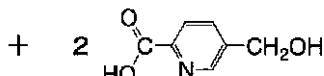


【0099】次いで、スキーム(2B)に示すように、Ir(2,4-F-ppy)₂(5-CH₂MA-pic)を合成した。即ち、Ir(2,4-F-ppy)₂(5-CH₂OH-pic) 72.5mg(0.1mmol)と2,6-ジ-tert-4-メチルフェノール0.2mgをアルゴン気流下に脱水ジクロロメタン10mlに溶解し、トリエチルアミン101.2mg(1.0mmol)とメタクリル酸クロライド52.3mg(0.5mmol)を加え、室温で2時間攪拌した。反応液に水50mlを加え、クロロホルムで抽出した。その溶液を硫酸マグネシウムで乾燥後、濃縮し、カラムクロマトグラフィー(シリカゲル、メタノール：クロロホルム=3:97(体積比))で精製した。さらにそれをヘキサン/クロロホルムより再結晶することによ

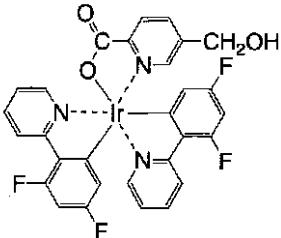
*メタノール：クロロホルム=1:19(体積比)で精製した。さらにそれをヘキサン/クロロホルムより再結晶することにより黄色の結晶としてIr(2,4-F-ppy)₂(5-CH₂OH-pic) 108.7mgを得た。収率75%。同定は¹H-NMRとCHN元素分析で行った。¹H-NMR(270MHz, DMSO-d₆)，ppm: 8.54(d, 1H, J = 4.6), 8.3 - 8.2(m, 2H), 8.1 - 8.0(m, 4H), 7.70(s, 1H), 7.61(d, 1H, J = 4.9), 7.49(d, 1H, J = 6.6, .6.6), 7.32(dd, 1H, J = 6.6, .6.6), 6.9 - 6.7(m, 2H), 5.71(dd, 1H, J = 8.9, 2.4), 5.46(dd, 1H, J = 8.5, 2.3), 5.42(t, 1H, J = 4.6), 4.49(d, 2H, J = 4.6)。Anal. Found: C 48.05, H 2.54, N 5.86. Calcd: C 48.06, H 2.50, N 5.80.

【0098】

【化45】



(2A)

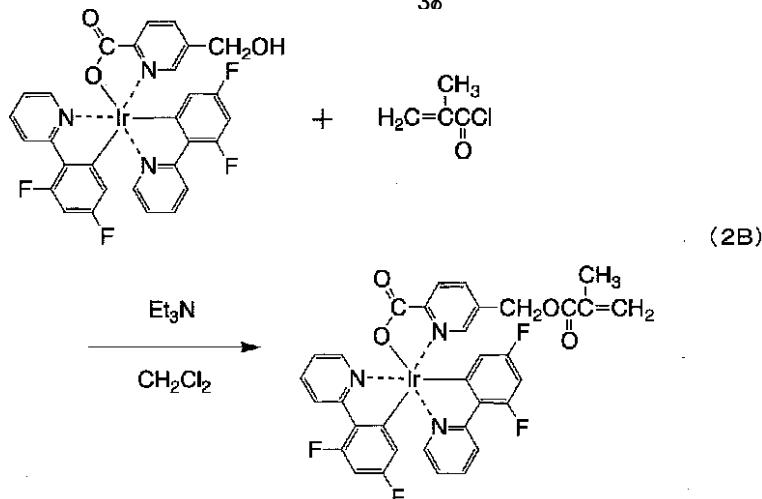


り黄色の結晶としてIr(2,4-F-ppy)₂(5-CH₂MA-pic) 70.6mgを得た。収率89%。同定は¹H-NMRとCHN元素分析で行った。¹H-NMR(270MHz, DMSO-d₆)，ppm: 8.53(d, 1H, J = 5.1), 8.28(d, 1H, J = 8.4), 8.22(d, 1H, J = 8.6), 8.1 - 8.0(m, 4H), 7.70(s, 1H), 7.66(d, 1H, J = 4.9), 7.48(dd, 1H, J = 6.5, .6.5), 7.31(dd, 1H, J = 6.5, .6.5), 6.9 - 6.7(m, 2H), 5.84(s, 1H), 5.7 - 5.6(m, 2H), 5.47(dd, 1H, J = 8.8, 2.6), 5.24(d, 2H, J = 2.7), 1.78(s, 3H)。Anal. Found: C 49.92, H 2.87, N 5.28. Calcd: C 50.00, H 2.80, N 5.30.

【0100】

【化46】

38



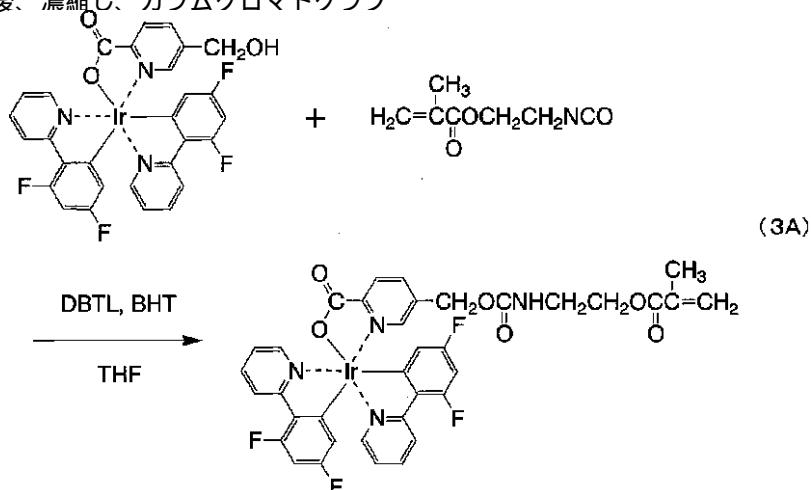
【0101】(実施例3)重合性化合物：イリジウム(III)ビス(2-(2,4-ジフルオロフェニル)ピリジナート)(5-(2-(メタクリロイルオキシ)エチルカルバモイルオキシメチル)ピコリナート)(以下、Ir(2,4-F-ppy)₂(5-CH₂MOI-pic)と略す。)の合成

スキーム(3A)に示すように、Ir(2,4-F-ppy)₂(5-CH₂MOI-pic)を合成した。即ち、実施例2における中間体であるIr(2,4-F-ppy)₂(5-CH₂OH-pic) 72.5 mg(0.1 mmol)、2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール(BHT) 0.2 mg、ジブチル錫(IV)ジラウレート(DBTL) 1.3 mgを脱水テトラヒドロフラン10mlに溶解し、さらに2-メタクリロイルオキシエチルイソシアネート(昭和電工製、商品名「カレンズMOI」) 31.0 mg(0.2 mmol)を加えて50℃で1時間攪拌した。反応液に水50 mlを加え、クロロホルムで抽出した。その溶液を硫酸マグネシウムで乾燥後、濃縮し、カラムクロマトグラフ*

*イー(シリカゲル、メタノール：クロロホルム = 3 : 97(体積比))で精製した。さらにそれをヘキサン/クロロホルムより再結晶することにより黄色の結晶として Ir(2,4-F-ppy)₂(5-CH₂MOI-pic) 76.4 mgを得た。収率87%。同定は¹H-NMRとCHN元素分析で行った。¹H-NMR(270 MHz, DMSO-d₆)，ppm: 8.53(d, 1H, J = 5.1 Hz), 8.32(d, 2H, J = 8.0, 1.8 Hz), 8.25(d, 1H, J = 8.9 Hz), 8.22(d, 1H, J = 9.2 Hz), 8.1 - 8.0(m, 3H), 7.60(d, 1H, J = 4.6 Hz), 7.51(dd, 1H, J = 6.5, 6.5 Hz), 7.35(dd, 1H, J = 6.5, 6.5 Hz), 6.9 - 6.7(m, 2H), 6.10(s, 1H), 5.87(s, 1H), 5.71(dd, 1H, J = 8.4, 2.2 Hz), 5.46(dd, 1H, J = 8.8, 2.6 Hz), 4.90(s, 2H), 4.23(t, 2H, J = 1.9 Hz), 3.47(m, 2H), 1.90(s, 3H)。Anal. Found: C 50.59, H 3.35, N 6.32. Calcd: C 50.62, H 3.33, N 6.38.

【0102】

【化47】



【0103】(実施例4)重合性化合物：イリジウム(III)ビス(2-(2,4-ジフルオロフェニル)ピリジナート)(5-(2-(メタクリロイルオキシ

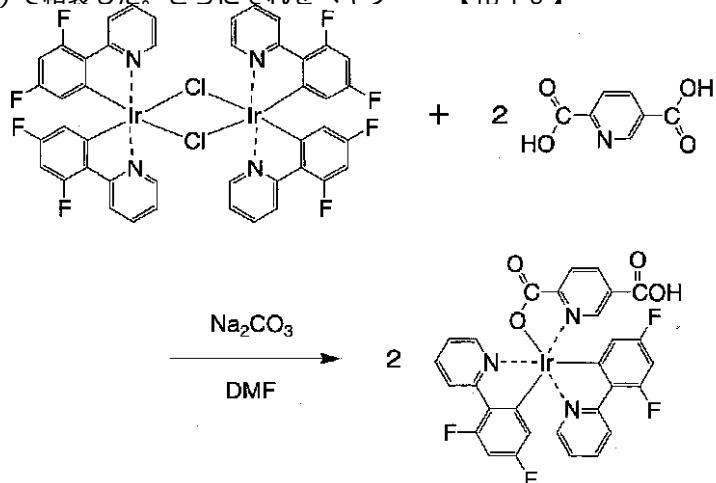
エトキシカルボニル)ピコリナート)(以下、Ir(2,4-F-ppy)₂(5-COHEMA-pic)と略す。)の合成

スキーム(4A)に示すように、イリジウム(III)ビス(2-(2,4-ジフルオロフェニル)ピリジナート)(5-カルボキシピロリナート)(以下、Ir(2,4-F-ppy)₂(5-COOH-pic)と略す。)を合成した。即ち、[Ir(2,4-F-ppy)₂Cl]₂ 243.2mg(0.2mmol)、2,5-ピリジンジカルボン酸100.3mg(0.6mmol)、炭酸ナトリウム212.0mg(2.0mmol)にアルゴン気流下において脱水N,N-ジメチルホルムアミド10mlを加え、80°で2時間攪拌した。反応液に1N塩酸50mlを加え生成物を沈殿させ、ろ取した。これを少量のクロロホルムに溶解し、カラムクロマトグラフィー(シリカゲル、メタノール：クロロホルム=1:4)で精製した。さらにそれをヘキサ*

*ン/エタノールより再沈殿することにより黄色粉末としてIr(2,4-F-ppy)₂(5-COOH-pic) 204.0mgを得た。収率69%。同定は¹H-NMRとCHN元素分析で行った。¹H-NMR(270MHz, DMSO-d₆)、ppm: 10.7(s, 1H), 8.53(d, 1H, J = 5.1 Hz), 8.37(dd, 2H, J = 8.0, 1.8 Hz), 8.28(d, 1H, J = 8.9 Hz), 8.25(d, 1H, J = 9.2 Hz), 8.1 - 8.0(m, 3H), 7.59(d, 1H, J = 4.6 Hz), 7.47(dd, 1H, J = 6.5, 6.5 Hz), 7.32(dd, 1H, J = 6.5, 6.5 Hz), 6.9 - 6.7(m, 2H), 5.70(dd, 1H, J = 8.4, 2.2 Hz), 5.48(dd, 1H, J = 8.8, 2.6 Hz). Anal. Found: C 47.10, H 2.28, N 5.66. Calcd: C 47.15, H 2.18, N 5.69.

【0104】

【化48】



(4A)

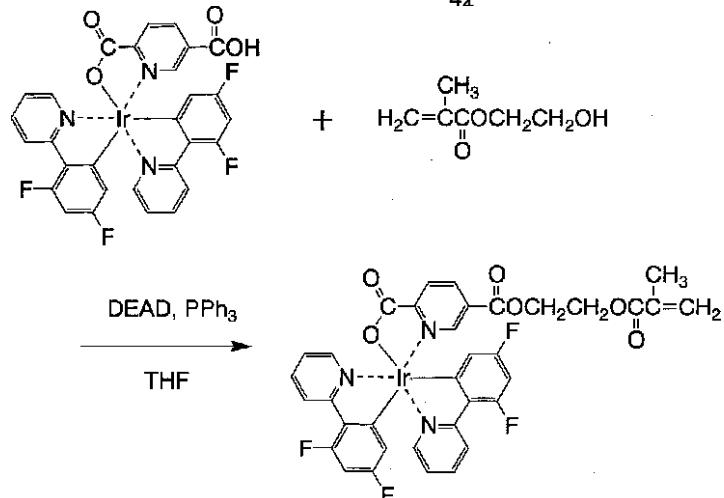
【0105】次いで、スキーム(4B)に示すように、Ir(2,4-F-ppy)₂(5-COOHEMA-pic)を合成した。即ち、アルゴン気流下においてIr(2,4-F-ppy)₂(5-COOH-pic) 73.9mg(0.1mmol)、トリフェニルホスフィン(PPh₃) 52.5mg(0.2mmol)、2-ヒドロキシエチルメタクリレート19.5mg(0.15mmol)を脱水THF5mlに溶解し、-20°でジエチルアゾジカルボキシレート(DEAD)の40%トルエン溶液65.3mg(0.15mmol)を滴下した。そのまま室温まで昇温し2時間攪拌した。反応後、溶媒を留去して蒸発乾固した後、少量のクロロホルムに溶解しカラムクロマトグラフィー(シリカゲル、メタノール：クロロホルム=1:19(体積比))で精製した。さらにそれをヘキサン/クロロホルムより再結晶

することにより黄色結晶としてIr(2,4-F-ppy)₂(5-COOHEMA-pic) 61.5mgを得た。収率72%。同定は¹H-NMRとCHN元素分析で行った。¹H-NMR(270MHz, DMSO-d₆)、ppm: 8.54(d, 1H, J = 5.1 Hz), 8.37(dd, 2H, J = 8.0, 1.8 Hz), 8.31(d, 1H, J = 8.9 Hz), 8.27(d, 1H, J = 9.2 Hz), 8.1 - 8.0(m, 3H), 7.57(d, 1H, J = 4.6 Hz), 7.46(dd, 1H, J = 6.5, 6.5 Hz), 7.32(dd, 1H, J = 6.5, 6.5 Hz), 6.9 - 6.7(m, 2H), 6.10(s, 1H), 5.87(s, 1H), 5.71(dd, 1H, J = 8.4, 2.2 Hz), 5.51(dd, 1H, J = 8.8, 2.6 Hz), 4.64(t, 2H, J = 2.0 Hz), 4.55(t, 2H, J = 2.0 Hz), 1.93(s, 3H). Anal. Found: C 49.38, H 2.88, N 4.95. Calcd: C 49.41, H 2.84, N 4.94.

【0106】

【化49】

42



(4B)

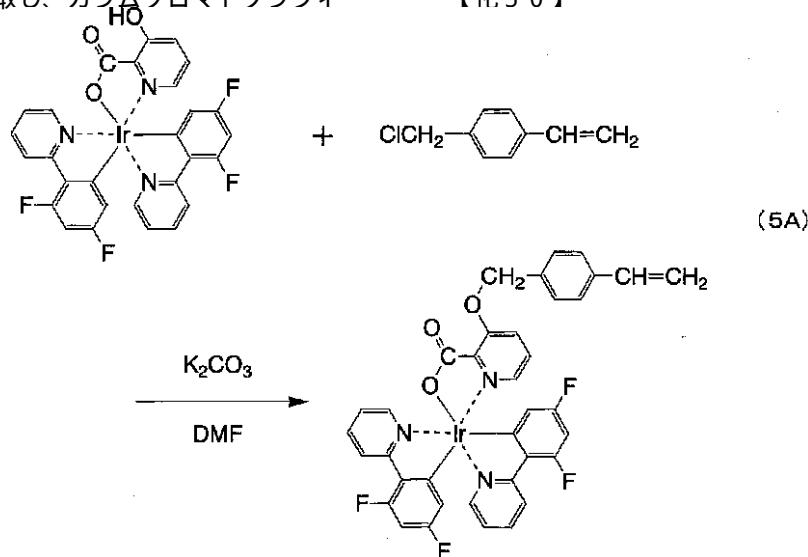
【0107】(実施例5)重合性化合物：イリジウム(II)ビス(2-(2,4-ジフルオロフェニル)ピリジナート)(3-(4-ビニルフェニル)メトキシピコリナート)(以下、Ir(2,4-F-ppy)₂(3-ST-pic)と略す。)の合成

スキーム(5A)に示すように、Ir(2,4-F-ppy)₂(3-ST-pic)を合成した。即ち、実施例1における中間体であるIr(2,4-F-ppy)₂(3-OH-pic) 35.5mg(0.05mmol)、炭酸カリウム69.1mg(0.5mmol)、2,6-ジ-t-ブチルヒドロキシトルエン0.1mgにアルゴン気流下において脱水N,N-ジメチルホルムアミド5mlを加え、さらに4-ビニルベンジルクロライド30.5mg(0.2mmol)を加え、80℃で4時間攪拌した。反応液に水50mlを加えて生成物を沈殿させてろ取し、カラムクロマトグラフィー

* (シリカゲル、メタノール：クロロホルム = 3 : 97(体積比))で精製した。さらにそれをヘキサン/クロロホルムより再結晶することにより黄色の結晶としてIr(2,4-F-ppy)₂(3-ST-pic) 24.0mgを得た。収率58%。同定は¹H-NMRとCHN元素分析で行った。¹H-NMR(270 MHz, DMSO-d₆)，ppm: 8.59(d, 1H, J = 5.1 Hz), 8.3 - 8.2(m, 2H), 8.1 - 8.0(m, 2H), 7.9(d, 1H, J = 8.6 Hz), 7.67(d, 1H, J = 5.1 Hz), 7.6 - 7.3(m, 7H), 6.9 - 6.7(m, 3H), 5.85(d, 1H, J = 17.8 Hz), 5.67(dd, 1H, J = 8.9, 2.4 Hz), 5.45(dd, 1H, J = 8.9, 2.4 Hz), 5.29(s, 2H), 5.27(d, 1H, J = 11.1 Hz)。Anal. Found: C 53.71, H 2.90, N 5.03. Calcd: C 53.75, H 2.93, N 5.08.

【0108】

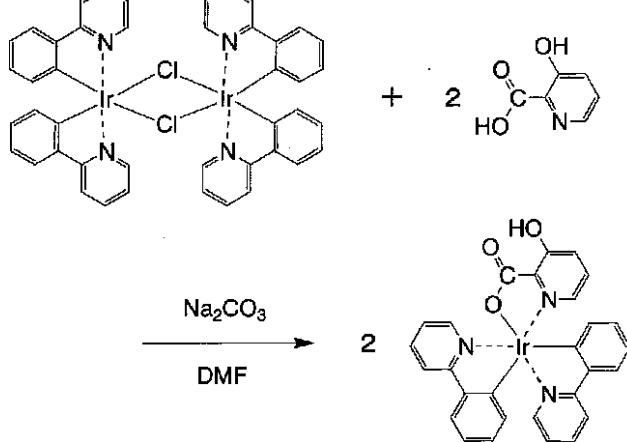
【化50】



【0109】(実施例6)重合性化合物：イリジウム(II)ビス(2-フェニルピリジナート)(3-メタクリロイロキシピコリナート)(以下、Ir(ppy)₂(3-MA-pic)と略す。)の合成

スキーム(6A)に示すように、イリジウム(II)ビス(2-フェニルピリジナート)(3-ヒドロキシピコリナート)(以下、Ir(ppy)₂(3-OH-pic)と略す。)を合成した。即ち、常法に従い合成し

たビス(μ-クロロ)テトラキス(2-フェニルピリジン)ジイリジウム(III)(以下、 $[Ir(ppy)_2Cl_2]$ と略す。) 107.2 mg (0.1 mmol)、3-ヒドロキシピコリン酸41.7 mg (0.3 mmol)、炭酸ナトリウム106.0 mg (1.0 mmol)にアルゴン気流下において脱水N,N-ジメチルホルムアミド10 mlを加え、80°で2時間攪拌した。反応液に50 mlの水を加えた後、クロロホルムで抽出した。その溶液を硫酸マグネシウムで乾燥後、濃縮し、カラムクロマトグラフィー(シリカゲル、メタノール:クロロホルム=1:19(体積比))で精製した。さらにそれをヘキサン/クロロホルムより再結晶することにより黄色の結晶として $Ir(ppy)_2(3-OH-pic)$ 106.0 mgを得た。収率83%。同定*



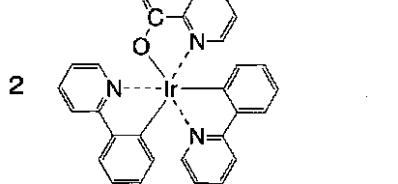
【0111】次いで、スキーム(6B)に示すように、 $Ir(ppy)_2(3-MA-pic)$ を合成した。即ち、 $Ir(ppy)_2(3-OH-pic)$ 31.9 mg (0.05 mmol)と2,6-ジ-t-ブチルヒドロキシトルエン0.1 mgをアルゴン気流下に脱水ジクロロメタン5 mlに溶解し、トリエチルアミン50.6 mg (0.5 mmol)とメタクリル酸クロライド26.1 mg (0.25 mmol)を加え、室温で2時間攪拌した。反応液に水50 mlを加え、クロロホルムで抽出した。その溶液を硫酸マグネシウムで乾燥後、濃縮し、カラムクロマトグラフィー(シリカゲル、メタノール:クロロホルム=1:19(体積比))で精製した。さらにそれをヘキサン/クロロホルムより再結晶することにより黄色の結晶として $Ir(ppy)_2(3-MA$

*は¹H-NMRとCHN元素分析で行った。¹H-NMR(270 MHz, DMSO-d₆) ppm: 8.46(d, 1H, J = 4.9 Hz), 8.23(d, 1H, J = 8.1 Hz), 8.20(d, 1H, J = 8.6 Hz), 8.0 - 7.9(m, 2H), 7.80(m, 2H), 7.60(dd, 1H, J = 5.9, 5.9 Hz), 7.55(d, 1H, J = 1.4 Hz), 7.47(dd, 1H, J = 8.5, 5.0 Hz), 7.40(dd, 1H, J = 5.9, 5.9 Hz), 7.26(dd, 1H, J = 5.9, 5.9 Hz), 7.16(dd, 1H, J = 4.9, 1.4 Hz), 6.90(dd, 1H, J = 7.6, 7.6 Hz), 6.87(dd, 1H, J = 7.6, 7.6 Hz), 6.8 - 6.7(m, 2H), 6.20(d, 1H, J = 7.6 Hz), 6.05(d, 1H, J = 7.6 Hz). Anal. Found: C 52.62, H 3.21, N 6.57. Calcd: C 52.65, H 3.16, N 6.58.

【0110】

【化51】

(6A)

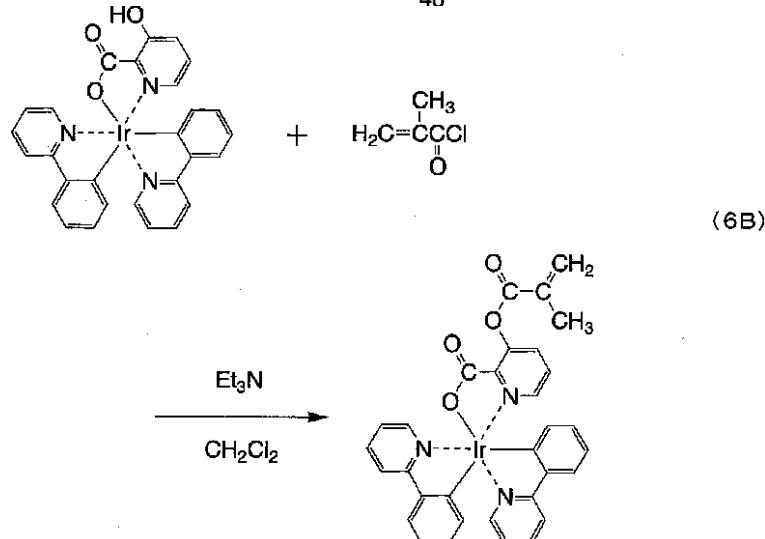


-pic) 23.0 mgを得た。収率65%。同定は¹H-NMRとCHN元素分析で行った。¹H-NMR(270 MHz, DMSO-d₆) ppm: 8.50(d, 1H, J = 5.7 Hz), 8.23(d, 1H, J = 4.9 Hz), 8.21(d, 1H, J = 5.7 Hz), 8.0 - 7.9(m, 3H), 7.81(t, 2H, J = 8.9 Hz), 7.7 - 7.5(m, 3H), 7.42(dd, 1H, J = 6.6, 6.6 Hz), 7.25(dd, 1H, J = 6.3, 6.3 Hz), 6.91(dd, 1H, J = 7.6, 7.6 Hz), 6.86(dd, 1H, J = 7.6, 7.6 Hz), 6.25(s, 1H), 6.22(d, 1H, J = 7.8 Hz), 6.01(d, 1H, J = 7.3 Hz), 5.87(s, 1H), 2.01(s, 3H). Anal. Found: C 54.29, H 3.51, N 5.94. Calcd: C 54.38, H 3.42, N 5.95.

【0112】

【化52】

46



【0113】(実施例7)重合性化合物：イリジウム(III)ビス[2-(2,4-ジフロロフェニル)ピリジナート](3-ブテニルオキシピコリナート)(以下、Ir(2,4-F-ppy)₂(3-Bu-pic)と略す)の合成

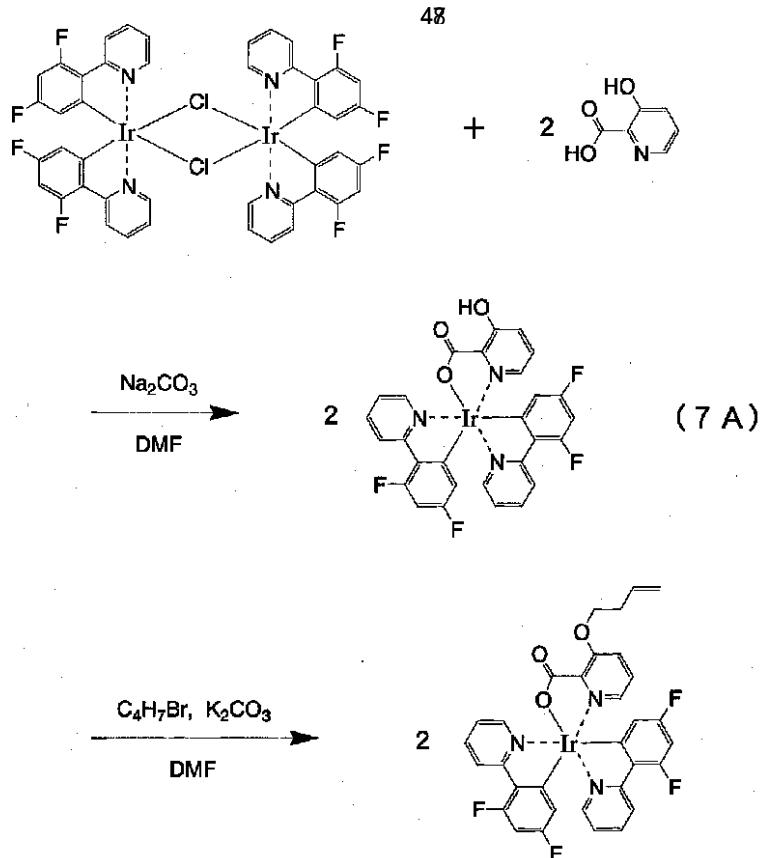
スキーム(7A)に示すように、イリジウム(III)ビス[2-(2,4-ジフロロフェニル)ピリジナート](3-ブテニルオキシピコリナート)(以下、Ir(2,4-F-ppy)₂(3-Bu-pic)と略す)を合成した。即ち、[Ir(2,4-F-ppy)₂C₁]₂ 1.22 g (1.0 mmol)、3-ヒドロキシピコリン酸 0.42 g (3.0 mmol)、炭酸ナトリウム 1.06 g (10 mmol)を脱水N,N-ジメチルフォルムアミド 50 mLに加え、75℃で2時間加熱反応させた。反応液を水にあけ、酢酸エチル 100 mLで抽出した。抽出液を亜硝水溶液で洗い、無水硫酸マグネシウムで脱水後濾過し、エバポレーターで溶媒を除去することにより、イリジウム(III)ビス[2-(2,4-ジフロロフェニル)ピリジナート](3-ヒドロキシピコリナート)(以下、Ir(2,4-F-ppy)₂(3-OH-pic)と略す)粗成物を得た。これをクロロホルム 20 mLに溶解しヘキサン 50 mLを徐々に加えて晶析させることにより、Ir(2,4-F-ppy)₂(3-OH-pic) 1.28 gを得た。収率 9.0%。

【0114】次いで、Ir(2,4-F-ppy)₂(3-OH-pic) 0.71 g (1.0 mmol)

1)、炭酸カリウム 1.38 g (10 mmol)、3-ブテニルプロマイド 0.54 g (4.0 mmol)を脱水N,N-ジメチルフォルムアミド 20 mLに加え、75℃で2時間加熱反応させた。反応液を濾過後、濾液をクロロホルム 30 mLで洗浄し、濾液と洗浄液を合わせ2回水洗した。水洗した有機層を無水硫酸マグネシウムで脱水後濾過し、エバポレーターにかけて得られた粗成物をシリカゲルのカラムクロマトにかけて精製した。更にそれをヘキサン/クロロホルムより再結晶することにより、黄色の結晶としてIr(2,4-F-ppy)₂(3-Bu-pic) 0.54 gを得た。収率 7.0%。同定は¹H-NMRとCHN元素分析で行った。¹H-NMR (260 MHz, CDCl₃)、ppm: 8.80 (d, 1H,), 8.25 (m, 2H), 7.78 (t, 2H), 7.45 (m, 3H), 7.30 (d, 1H), 7.21 (t, 1H), 6.98 (t, 1H), 6.42 (m, 2H), 5.97 (m, 1H, -CH=), 5.80 (1H, d), 5.50 (1H, d), 5.16 (t, 2H, =CH₂), 4.13 (t, 2H, -OCH₂-), 2.70 (q, 2H, -CH₂-)。元素分析 C₃₂H₂₂F₄IrN₃O₃、Anal. found: C 50.35, H 3.08, N 5.61. Calcd: C 50.26, H 2.90, N 5.50.

【0115】

【化53】



【0116】(実施例8) N-ビニルカルバゾール-Ir(2,4-Fppy)₂(3-MA-pic)共重合体(以下、VCz-co-Ir(2,4-Fppy)₂(3-MA-pic)と略す。)の合成
発光機能を有する単位としてIr(2,4-Fppy)₂(3-MA-pic)、ホール輸送機能を有する単位としてN-ビニルカルバゾールを含有する発光材料として上記共重合体を合成した。N-ビニルカルバゾール966mg(5.0mmol)、Ir(2,4-Fppy)₂(3-MA-pic)38.9mg(0.05mmol)、AIBN8.2mg(0.05mmol)を脱水トルエン25mlに溶解させ、さらに1時間アルゴンを吹き込んだ。この溶液を80まで昇温し、重合反応を開始させ、そのまま8時間攪拌した。冷却後、反応液をメタノール250ml中に滴下して重合物を沈殿させ、濾過により回収した。さらに、回収した

*た重合物をクロロホルム 25 ml に溶解させ、この溶液をメタノール 250 ml 中に滴下して再沈殿させることにより精製した後、60 ℃で12時間真空乾燥することにより目的物である VCz-co-Ir(2,4-F-ppy)₂(3-MA-pic) 673 mg を得た。回収率、GPC測定結果、ICP元素分析によるIr錯体含有量を表1に示す。

【0117】(実施例9～14)Ir(2,4-F-ppy)₂(3-MA-pic)に替えて、それぞれ実施10例2～7で作製した重合性化合物を用いること以外は実施例8と同様にして共重合体を合成した。回収率、GPC測定結果、ICP元素分析によるIr錯体含有量を表1に示す。

【 0 1 1 8 】

【表1】

実施例	重合物	回収率 (%)	G P C 測定			Ir錯体含有量(mol%)
			Mn	Mw	Mw/Mn	
8	VCz-co-ir(2,4-F-ppy) ₂ (3-MA-pic)	6.7	4500	12800	2.84	1.07
9	VCz-co-ir(2,4-F-ppy) ₂ (5-CH ₂ MA-pic)	7.9	4300	13600	3.16	1.04
10	VCz-co-ir(2,4-F-ppy) ₂ (5-CH ₂ MO1-pic)	6.3	5100	14800	2.90	1.02
11	VCz-co-ir(2,4-F-ppy) ₂ (5-COHEMA-pic)	6.1	4100	13700	3.34	0.98
12	VCz-co-ir(2,4-F-ppy) ₂ (3-ST-pic)	7.2	4600	11400	2.48	1.04
13	VCz-co-ir(ppy)(3-MA-pic)	7.4	4400	13000	2.95	1.01
14	VCz-co-ir(2,4-F-ppy) ₂ (3-Bu-pic)	6.9	5500	13800	2.51	0.35

【0119】(実施例15~21)有機発光素子の作製、評価
25mm角のガラス基板の一方の面に、陽極となる幅4

た。はじめに、上記ITO付き基板のITO(陽極)上に、ポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)・ポリスチレンスルホン酸(バイエル社製、商品名「バイトロンP」)をスピンドルコート法により、回転数3500 rpm、塗布時間40秒の条件で塗布した後、真空乾燥器で減圧下、60度で2時間乾燥を行い、陽極バッファ層を形成した。得られた陽極バッファ層の膜厚は約50nmであった。次に、発光材料、電子輸送材料を含む層を形成するための塗布溶液を調製した。表2に示す発光材料を21.0mg、電子輸送材料として2-(4-ビフェニル)-5-(4-tertブチルフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール(PBD)(東京化成工業製)9.0mgをクロロホルム(和光純薬工業製、特級)2970mgに溶解し、得られた溶液を孔径0.2μmのフィルターで濾過して塗布溶液とした。次に、陽極バッファ層上に、調製した塗布溶液をスピンドルコート法により、回転数3000rpm、塗布時間30秒の条件で塗布し、室温(25度)にて30分間乾燥することに*

*より、発光材料、電子輸送材料を含む層を形成した。得られた発光材料、電子輸送材料を含む層の膜厚は約100nmであった。次に発光材料、電子輸送材料を含む層を形成した基板を蒸着装置内に載置し、銀、マグネシウムを重量比1:10の割合で共蒸着し、ストライプ状に配列された幅3mmの2本の陰極を陽極の延在方向に対して直交するように形成した。得られた陰極の膜厚は約50nmであった。最後に、アルゴン雰囲気中において、陽極と陰極とにリード線(配線)を取り付けて、縦4mm×横3mmの有機発光素子を4個作製した。(株)アドバンテスト社製プログラマブル直流電圧/電流源TR6143を用いて上記有機EL素子に電圧を印加し発光させ、その発光輝度を(株)トブコン社製輝度計BM-8を用いて測定した。その結果、発光開始電圧、20Vでの初期輝度は表2の如くなつた(各発光材料を用いた素子4個の平均)。

【0120】

【表2】

実施例	発光材料		発光開始電圧 (V)	20V初期輝度 (cd/m ²)
	重合体	実施例		
15	VCz-co-Ir(2,4-F-ppy) ₂ (3-MA-pic)	8	8	790
16	VCz-co-Ir(2,4-F-ppy) ₂ (5-CH ₂ MA-pic)	9	8	500
17	VCz-co-Ir(2,4-F-ppy) ₂ (5-CH ₂ MOI-pic)	10	9	640
18	VCz-co-Ir(2,4-F-ppy) ₂ (5-COHEMA-pic)	11	8	740
19	VCz-co-Ir(2,4-F-ppy) ₂ (3-ST-pic)	12	9	800
20	VCz-co-Ir(ppy) ₂ (3-MA-pic)	13	8	910
21	VCz-co-Ir(2,4-F-ppy) ₂ (3-Bu-pic)	14	8	680

【0121】

【発明の効果】本発明の新規な重合性化合物はイリジウム錯体部分を含む新規な重合体を与え、これを有機発光素子の発光材料として使用することにより高効率で発光し、かつ大面積化が可能で量産に適した有機発光素子を提供することができる。

【0122】

【図面の簡単な説明】

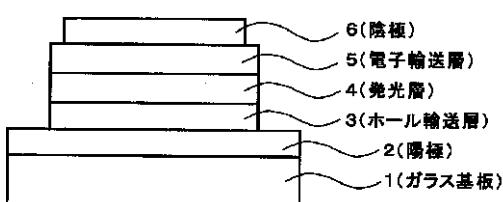
【図1】本発明の有機発光素子の断面図の例である。

【0123】

【符号の説明】

- ガラス基板
- 陽極
- ホール輸送層
- 発光層
- 電子輸送層
- 陰極

【図1】



フロントページの続き

(72)発明者 伊藤 直子 F ターム(参考) 3K007 AB00 AB03 AB18 BA06 DB03
千葉県千葉市緑区大野台一丁目1番1号 FA01
昭和電工株式会社内 4C055 AA01 BA02 BA13 BA57 CA01
(72)発明者 田口 勇 DA01 DA57 GA02
千葉県千葉市緑区大野台一丁目1番1号 4H050 AA01 AA02 AA03 AB46 BD70
昭和電工株式会社内 WB11 WB13 WB21
4J100 AB07P AE09P AE13P AE26P
AL08P BA15P BA38P BB07P
BD04P CA01 DA61

专利名称(译)	可聚合化合物及其制备方法		
公开(公告)号	JP2003206320A	公开(公告)日	2003-07-22
申请号	JP2002280931	申请日	2002-09-26
[标]申请(专利权)人(译)	昭和电工株式会社		
申请(专利权)人(译)	昭和电工株式会社		
[标]发明人	五十嵐威史 蒲池元昭 伊藤直子 田口勇		
发明人	五十嵐 威史 蒲池 元昭 伊藤 直子 田口 勇		
IPC分类号	H01L51/50 C07D213/79 C07F15/00 C08F30/04 C09K11/06 H05B33/14		
F1分类号	C08F30/04 C07F15/00.E C09K11/06.680 H05B33/14.B C07D213/79		
F-Term分类号	3K007/AB00 3K007/AB03 3K007/AB18 3K007/BA06 3K007/DB03 3K007/FA01 4C055/AA01 4C055 /BA02 4C055/BA13 4C055/BA57 4C055/CA01 4C055/DA01 4C055/DA57 4C055/GA02 4H050/AA01 4H050/AA02 4H050/AA03 4H050/AB46 4H050/BD70 4H050/WB11 4H050/WB13 4H050/WB21 4J100 /AB07P 4J100/AE09P 4J100/AE13P 4J100/AE26P 4J100/AL08P 4J100/BA15P 4J100/BA38P 4J100 /BB07P 4J100/BD04P 4J100/CA01 4J100/DA61 3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/BB03 3K107/CC04 3K107/CC42 3K107/DD63 3K107/DD64 3K107/DD67		
代理人(译)	真嗣柿沼		
优先权	2001345136 2001-11-09 JP		
其他公开文献	JP3951876B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：提供一种聚合物发光材料，用于获得可以大发光效率和大面积大量生产的有机发光元件。 溶液：获得具有铱络合物部分的可聚合化合物，并且已经达到了上述目的。具有铱络合物部分的可聚合化合物是，例如，具有双(2-苯基吡啶)铱络合物部分和可聚合官能团(例如乙烯基)的可聚合化合物(例如，下式(3))。

